

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-067972  
(43)Date of publication of application : 07.03.2003

(51)Int.Cl. G11B 7/135  
G02B 5/28  
G11B 7/125

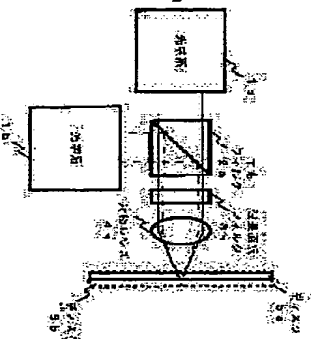
(21)Application number : 2002-143705 (71)Applicant : NEC CORP  
(22)Date of filing : 17.05.2002 (72)Inventor : KATAYAMA RYUICHI

(30)Priority Priority number : 2001160798 Priority date : 29.05.2001 Priority country : JP

## (54) OPTICAL HEAD AND OPTICAL INFORMATION RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract  
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head and an optical information recording/ reproducing device which can make recording and reproducing on optical recording media of the specifications both for the next generation using a thin base plate and for the conventional DVD or CD by making the wavelength short for the light source and the numerical aperture of the objective lens high.

SOLUTION: The light of 405 nm wavelength from the optical system 1a is made parallel light and radiated to the objective lens 4a and focused on a base plate 5a 0.1 mm thick. The light of 650 nm wavelength from the optical system 1b is radiated to the objective lens 4a as the divergent light and focused on a base plate 5b 0.8 mm thick. Spherical aberration remaining in the light of the 650 nm wavelength is reduced by the magnification change of the objective lens 4a and further reduced by the selective wavelength filter 3a.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]  
[Date of sending the examiner's decision of rejection]  
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
[Date of final disposal for application]  
[Patent number]  
[Date of registration]  
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]  
[Date of extinction of right]

特開 2003-67972  
(P2003-67972A)  
(43) 公開日 平成15年3月7日 (2003.3.7)

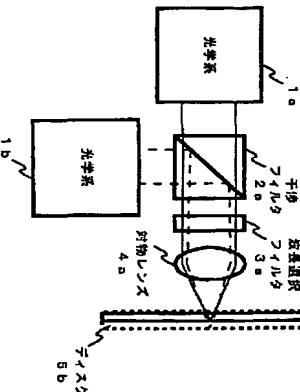
(61) Int. Cl. <sup>7</sup>		識別記号	Fコード (参考)	
G11B	7/135	G11B	7/135	2 2H048 A 5D119
G02B	5/28	G02B	5/28	
G11B	7/125	G11B	7/125	B
審査請求 未請求 請求項の数 8		O.L.		(全33頁)
(21) 出願番号	特願2002-143705 (P2002-143705)	(71) 出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号	
(22) 出願日	平成14年5月17日 (2002.5.17)	(72) 発明者	片山 龍一 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式 会社内	
(31) 優先権主張番号	特願2001-160798 (P2001-160798)	(74) 代理人	100084250 弁理士 丸山 隆夫 Fターム (参考) 2H048 G407 GA09 GA13 GA23 GA24 GA30 GA33 GA61 5D119 A411 A422 A441 B401 EC01 EC47 FA08 JA28 JA64	
(32) 優先日	平成13年5月29日 (2001.5.29)			
(33) 優先権主張国	日本 (J P)			

(54) 【発明の名称】 光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置

(57) 【要約】

【課題】 光源の波長を短く対物レンズの開口径を高くし、基板厚さを薄くした次世代規格の光記録媒体と従来のDVD規格やCD規格の光記録媒体のいずれに対しても記録や再生を行うことができる光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置を提供する。

【解決手段】 光学系1aから出射した波長405nmの光は平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.1mmのディスク5a上に集光される。光学系1bから出射した波長650nmの光は平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.6mmのディスク5b上に集光される。波長650nmの光に対して残留する球面収差は対物レンズ4aの倍率変化により低減され、波長選択フィルター3aによりさらに低減される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第一の波長の光を出射する第一の光源と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、光路出器と、波長選択フィルターと、対物レンズと、を有し、前記第一の光源からの出射光を前記波長選択フィルターおよび前記対物物レンズを介して第一の基板厚さの第一の光記録媒体に導き、前記第二の光源からの出射光を前記波長選択フィルターおよび前記対物物レンズを介して第二の基板厚さの第二の光記録媒体に導くと共に、前記第一および第二の光記録媒体からの反射光を前記対物物レンズおよび前記波長選択フィルターを介して前記光路出器に導く光学系を形成し、

前記第一の波長の光を用いて前記第一の光記録媒体に対して記録や再生を行い、前記第二の波長の光を用いて前記第二の光記録媒体に対して記録や再生を行う光ヘッド装置において、  
前記第一の波長の光に対する前記対物物レンズの倍率と、前記第二の波長の光に対する前記対物物レンズの倍率とが異なると共に、前記波長選択フィルターは、対応する前記対物物レンズの倍率における前記第一の波長の光または前記第二の波長の光に対して残留する球面収差を低減するように位相分布を変化させることを特徴とする光ヘッド装置。

【請求項2】 前記第一の波長は、前記第二の波長に比べて短いことを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。  
【請求項3】 前記第一の基板厚さは、前記第二の基板厚さに比べて薄いことを特徴とする請求項1または2記載の光ヘッド装置。  
【請求項4】 前記対物物レンズは、該対物物レンズに平行光として入射した前記第一の波長の光が前記第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。

【請求項5】 前記第一の光源からの出射光は、前記第一の波長の光に対する前記対物物レンズの倍率が略0となるように略平行光として前記対物物レンズに入射し、前記第二の光源からの出射光は、前記第二の波長の光に対する前記対物物レンズの倍率が第一の所定の値となるように平行光として前記対物物レンズに入射することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。

【請求項6】 前記波長選択フィルターは、同心円状の位相フィルターと、第一および第二の誘電体多層膜と、を有することを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。  
【請求項7】 前記位相フィルターは、前記第一の波長の光に対して位相分布を殆んど変化させず、前記第二の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項8】 前記位相フィルターは、前記第二の波長の光に対する位相分布の値が前記対物物レンズの前記第一の所定の値の倍率における球面収差を低減するように設計されていることを特徴とする請求項6または7記載の光ヘッド装置。

【請求項9】 前記位相フィルターは、前記対物物レンズの有効径より小さい第一の直徑の円形の領域内にのみ形成されていることを特徴とする請求項6〜8のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。

【請求項10】 前記位相フィルターは、第一の領域は、ラチレベールの階段状であることを特徴とする請求項6〜9のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。

【請求項11】 前記位相フィルターは、第一の領域の高さは、各段におけるバタンのある部分と、ない部分とを通る光の位相差が、前記第一の波長に対して略2πとなるように調整されていることを特徴とする請求項10記載の光ヘッド装置。

【請求項12】 前記第一の誘電体多層膜は、前記第一の直徑の円形の領域外にのみ形成されており、  
前記第二の誘電体多層膜は、前記第一の直徑の円形の領域外にのみ形成されていることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項13】 前記第一の誘電体多層膜は、前記第一の波長の光、前記第二の波長の光を殆んど全て透過させ、  
前記第二の誘電体多層膜は、前記第一の波長の光を殆んど全て透過させ、前記第二の波長の光を殆んど全て反射させることを特徴とする請求項6または12記載の光ヘッド装置。

【請求項14】 前記第一の波長に対し、前記第一の誘電体多層膜を透過する光と、前記第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略2πの整数倍に調整されていることを特徴とする請求項6、12、13のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。  
【請求項15】 前記第一および第二の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴とする請求項6、12〜14のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。

【請求項16】 前記第一の誘電体多層膜における各層の厚さと、前記第二の誘電体多層膜における各層の厚さとが異なることを特徴とする請求項6、12〜15のいずれか1項に記載の光ヘッド装置。  
【請求項17】 前記位相フィルターは、第一のガラス基板上に形成されており、  
前記第一および第二の誘電体多層膜は、第二のガラス基板上に形成されていることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項18】 前記第一のガラス基板の前記位相フィルターが形成されていない面と、前記第二のガラス基板の前記第一および第二の誘電体多層膜が形成されている面と、を有することを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。



7

- る請求項4 6記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 3】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の光順と前記開口制御素子との間に設けられており、前記第二の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴とする請求項4 5記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 4】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第一の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されていることを特徴とする請求項5 3記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 5】 前記第一の球面収差補正素子の一方の面は、平面であり、
- 他方の面は、非球面であることを特徴とする請求項5 3または5 4記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 6】 前記第一の球面収差補正素子は、第一のレンズと一体化されていることを特徴とする請求項5 3～5 5のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 7】 前記対物レンズを前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項4 1記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 8】 前記第一および第二の光源と前記開口制御素子との間に第一および第二のリレーレンズをさらに有することを特徴とする請求項4 1記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項5 9】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を光軸方向に移動させることで、前記第一の光記録媒体の基板厚すれに起因する球面収差を補正することを特徴とする請求項5 8記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 0】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けるまたは移動させることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項5 8または5 9記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 1】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方は、正弦条件を満たさないように設計されることを特徴とする請求項6 0記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 2】 第三の波長の光を出射する第三の光源をさらに有し、
- 該第三の光源からの出射光を前記開口制御素子および前記対物レンズを介して第三の基板厚さの第三の光記録媒体に導くと共に、該第三の光記録媒体からの反射光を前記対物レンズおよび前記開口制御素子を介して前記光検出器に導く光学系をさらに形成し、
- 前記第三の波長の光を用いて前記第三の光記録媒体に対して記録や再生を行い、前記第一の波長の光に対する前記対物レンズの倍率と前記第三の波長の光に対する前記対物レンズの倍率とが異なると共に、前記第一の光源ま

10

- たは前記第三の光源と前記開口制御素子との間に第二の球面収差補正素子をさらに有し、
- 該第二の球面収差補正素子は、対応する前記対物レンズの倍率における前記第一の波長の光または前記第三の波長の光に対して残留する球面収差を補正するように位相分布を変化させることを特徴とする請求項4 1記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 3】 前記第一の波長は、前記第二の波長に比べて短く、
- 前記第二の波長は、前記第三の波長に比べて短いことを特徴とする請求項6 2記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 4】 前記第一の基板厚さは、前記第二の基板厚さに比べて薄く、
- 前記第二の基板厚さは、前記第三の基板厚さに比べて薄いことを特徴とする請求項6 2または6 3記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 5】 前記対物レンズは、該対物レンズに平行光として入射した前記第一の波長の光が前記第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有することを特徴とする請求項6 2～6 4のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 6】 前記第一の光源からの出射光は、前記第一の波長の光に対する前記対物レンズの倍率が略0となるように結平行光として前記対物レンズに入射し、
- 前記第二の光源からの出射光は、前記第二の波長の光に対する前記対物レンズの倍率が第一の所定の値となるように発散光として前記対物レンズに入射し、
- 前記第三の光源からの出射光は、前記第三の波長の光に対する前記対物レンズの倍率が第二の所定の値となるように発散光として前記対物レンズに入射することを特徴とする請求項6 2～6 5のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 7】 前記第一の開口制御素子は、第一、第二および第三の誘電体多層膜を有することを特徴とする請求項6 2～6 6のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 8】 前記第一の誘電体多層膜は、前記対物レンズの有効径より小さい第一の直径より小さい第二の直径の円形の領域内にのみ形成されており、
- 前記第二の誘電体多層膜は、前記第三の波長の円形の領域かつ前記第一の直径の円形の領域内にのみ形成されており、
- 前記第三の誘電体多層膜は、前記第一の直径の円形の領域外にのみ形成されていることを特徴とする請求項6 7記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項6 9】 前記第一の誘電体多層膜は、前記第一の波長の光、前記第二の波長の光、前記第三の波長の光を殆んど全て透過させ、
- 前記第二の誘電体多層膜は、前記第一の波長の光、前記第二の波長の光を殆んど全て透過させ、前記第三の波長の光を殆んど全て反射させ、

10

- 前記第三の誘電体多層膜は、前記第一の波長の光を殆んど全て透過させ、前記第二の波長の光、前記第三の波長の光を殆んど全て反射させることを特徴とする請求項6 7または6 8記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 0】 前記第一の波長に対し、前記第一の誘電体多層膜を透過する光と前記第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略2 $\pi$ の整数倍に調整されており、
- 前記第二の波長に対し、前記第一の誘電体多層膜を透過する光と前記第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略2 $\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴とする請求項6 7～6 9のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 1】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴とする請求項6 7～7 0のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 2】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、ガラス基板上に形成されていることを特徴とする請求項6 7記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 3】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、前記対物レンズ上に形成されていることを特徴とする請求項6 7記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 4】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の光源と前記開口制御素子との間に設けられており、前記第二の波長の光に対して位相分布を変化させ、
- 前記第二の球面収差補正素子は、前記第三の光源と前記開口制御素子との間に設けられており、前記第三の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴とする請求項6 6記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 5】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第一の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、
- 前記第二の球面収差補正素子は、前記第三の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第二の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、
- 前記第三の球面収差補正素子は、前記第一の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第三の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、

10

- 【請求項7 6】 前記第一および第二の球面収差補正素子の一方の面は、平面であり、
- 他方の面は、非球面であることを特徴とする請求項7 4または7 5記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 7】 前記第一の球面収差補正素子は、第一のレンズと一体化されており、
- 前記第二の球面収差補正素子は、第二のレンズと一体化されていることを特徴とする請求項7 4～7 6のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 8】 前記対物レンズを前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正し、
- 前記対物レンズを前記第三の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、前記対物レンズと前記第二の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項7 9記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 1】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けるかまたは移動させることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正し、
- 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を前記第三の光記録媒体のラジアル方向に傾けるかまたは移動させることで、前記対物レンズと前記第二の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項8 0記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 2】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方は、正弦条件を満たさないように設計されることを特徴とする請求項8 1記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 3】 請求項1～20、41～61記載の光ヘッパ装置と、
- 前記光記録媒体への記録信号に基づいて前記光源への入力信号を生成すると共に前記光検出器からの出力信号に基づいて前記光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、
- 前記入力信号の伝達経路を切り換える切換回路と、
- 前記光記録媒体の種類に応じて前記切換回路の動作を制御する制御回路と、
- を有することを特徴とする光学式情報記録再生装置。
- 【請求項8 4】 前記記録再生回路は、
- 前記第一の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第一の光源への第一の入力信号を生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第一の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路と、
- 前記第二の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第二の光源への第二の入力信号を生成すると共に前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、から構成され、
- 前記切換回路は、
- 前記第一の記録再生回路から前記第一の光源への前記第

10

- 二の光順への前記第一の波長の光、前記第三の波長の光を殆んど全て透過させ、前記第二の波長の光、前記第三の波長の光を殆んど全て反射させることを特徴とする請求項6 7または6 8記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 0】 前記第一の誘電体多層膜を透過する光と前記第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略2 $\pi$ の整数倍に調整されており、
- 前記第二の波長に対し、前記第一の誘電体多層膜を透過する光と前記第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略2 $\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴とする請求項6 7～6 9のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 1】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴とする請求項6 7～7 0のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 2】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、ガラス基板上に形成されていることを特徴とする請求項6 7記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 3】 前記第一、第二および第三の誘電体多層膜は、前記対物レンズ上に形成されていることを特徴とする請求項6 7記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 4】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の光源と前記開口制御素子との間に設けられており、前記第二の波長の光に対して位相分布を変化させ、
- 前記第二の球面収差補正素子は、前記第三の光源と前記開口制御素子との間に設けられており、前記第三の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴とする請求項6 6記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 5】 前記第一の球面収差補正素子は、前記第二の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第一の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、
- 前記第二の球面収差補正素子は、前記第三の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第二の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、
- 前記第三の球面収差補正素子は、前記第一の波長の光に対する位相分布の変化が前記対物レンズの前記第三の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されており、

10

- 【請求項7 6】 前記第一および第二の球面収差補正素子の一方の面は、平面であり、
- 他方の面は、非球面であることを特徴とする請求項7 4または7 5記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 7】 前記第一の球面収差補正素子は、第一のレンズと一体化されており、
- 前記第二の球面収差補正素子は、第二のレンズと一体化されていることを特徴とする請求項7 4～7 6のいずれか1項に記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項7 8】 前記対物レンズを前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正し、
- 前記対物レンズを前記第三の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、前記対物レンズと前記第二の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項7 9記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 1】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を前記第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けるかまたは移動させることで、前記対物レンズと前記第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正し、
- 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を前記第三の光記録媒体のラジアル方向に傾けるかまたは移動させることで、前記対物レンズと前記第二の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴とする請求項8 0記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 2】 前記第一および第二のリレーレンズのどちらか一方は、正弦条件を満たさないように設計されることを特徴とする請求項8 1記載の光ヘッパ装置。
- 【請求項8 3】 請求項1～20、41～61記載の光ヘッパ装置と、
- 前記光記録媒体への記録信号に基づいて前記光源への入力信号を生成すると共に前記光検出器からの出力信号に基づいて前記光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、
- 前記入力信号の伝達経路を切り換える切換回路と、
- 前記光記録媒体の種類に応じて前記切換回路の動作を制御する制御回路と、
- を有することを特徴とする光学式情報記録再生装置。
- 【請求項8 4】 前記記録再生回路は、
- 前記第一の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第一の光源への第一の入力信号を生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第一の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路と、
- 前記第二の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第二の光源への第二の入力信号を生成すると共に前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、から構成され、
- 前記切換回路は、
- 前記第一の記録再生回路から前記第一の光源への前記第

10

一の入力信号の伝達経路、前記第二の記録再生回路から前記第二の光源への前記第二の入力信号の伝達経路を切り換え、

前記制御回路は、

前記第一の光記録媒体が挿入された場合は前記第一の入力信号が前記第一の記録再生回路から前記第一の光源へ伝達され、前記第二の光記録媒体が挿入された場合は前記第二の入力信号が前記第二の記録再生回路から前記第二の光源へ伝達されるように前記切換回路の動作を制御することを特徴とする請求項8記載の光学式情報記録再生装置、

【請求項85】 前記記録再生回路は、

前記第一および第二の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第一および第二の光源への第一および第二の入力信号をそれぞれ生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第一および第二の光記録媒体からの再生信号を生成する単一の記録再生回路から構成される、

前記切換回路は、

前記記録再生回路から前記第一および第二の光源への前記第一および第二の入力信号の伝達経路を切り換え、

前記制御回路は、

前記第一の光記録媒体が挿入された場合は前記第一の入力信号が前記記録再生回路から前記第一の光源へ伝達され、前記第二の光記録媒体が挿入された場合は前記第二の入力信号が前記記録再生回路から前記第二の光源へ伝達されるように前記切換回路の動作を制御することを特徴とする請求項83記載の光学式情報記録再生装置、

【請求項86】 請求項21～40、62～82記載の光ヘッド装置と、

前記光記録媒体への記録信号に基づいて前記光源への入力信号を生成すると共に前記光検出器からの出力信号に基づいて前記光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、

前記入力信号の伝達経路を切り換える切換回路と、

前記光記録媒体の種類に応じて前記切換回路の動作を制御する制御回路と、

を有することを特徴とする光学式情報記録再生装置、

【請求項87】 前記記録再生回路は、

前記第一の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第一の光源への第一の入力信号を生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第一の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、

前記第二の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第二の光源への第二の入力信号を生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、

前記第三の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第三の光源への第三の入力信号を生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第三の光記録媒体か

らの再生信号を生成する第三の記録再生回路と、から構成され、

前記切換回路は、

前記第一の記録再生回路から前記第一の光源への前記第一の入力信号の伝達経路、前記第二の記録再生回路から前記第二の光源への前記第二の入力信号の伝達経路、前記第三の記録再生回路から前記第三の光源への前記第三の入力信号の伝達経路を切り換え、

前記制御回路は、

前記第一の光記録媒体が挿入された場合は前記第一の入力信号が前記第一の記録再生回路から前記第一の光源へ伝達され、前記第二の光記録媒体が挿入された場合は前記第二の入力信号が前記第二の記録再生回路から前記第二の光源へ伝達され、前記第三の光記録媒体が挿入された場合は前記第三の入力信号が前記第三の記録再生回路から前記第三の光源へ伝達されるように前記切換回路の動作を制御することを特徴とする請求項86記載の光学式情報記録再生装置、

【請求項88】 前記記録再生回路は、

前記第一、第二および第三の光記録媒体への記録信号に基づいて前記第一、第二および第三の光源への第一、第二および第三の入力信号をそれぞれ生成すると共に、前記光検出器からの出力信号に基づいて前記第一、第二および第三の光記録媒体からの再生信号を生成する単一の記録再生回路から構成され、

前記切換回路は、

前記記録再生回路から前記第一、第二および第三の光源への前記第一、第二および第三の入力信号の伝達経路を切り換え、

前記制御回路は、

前記第一の光記録媒体が挿入された場合は前記第一の入力信号が前記記録再生回路から前記第一の光源へ伝達され、前記第二の光記録媒体が挿入された場合は前記第二の入力信号が前記記録再生回路から前記第二の光源へ伝達され、前記第三の光記録媒体が挿入された場合は前記第三の入力信号が前記記録再生回路から前記第三の光源へ伝達されるように前記切換回路の動作を制御することを特徴とする請求項86記載の光学式情報記録再生装置、

【発明の詳細な説明】

【0001】  
【発明の属する技術分野】本発明は、基板厚さが異なる複数種類の光記録媒体に対して記録や再生を行うための光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置に関する。

【0002】  
【従来の技術】光学式情報記録再生装置における記録密度は、光ヘッド装置が光記録媒体上に形成する集光スポットの径の2乗に反比例する。すなわち、集光スポットの径が小さいほど記録密度は高くなる。集光スポットの径は、光ヘッド装置における光源の波長に比例し、対物レンズの開口数に反比例する。すなわち、光源の波長が

短く対物レンズの開口数が高いほど集光スポットの径は小さくなる。

【0003】一方、光記録媒体が対物レンズに対して傾くと、コ収差により集光スポットの形状が乱れ、記録再生特性が悪化する。コ収差は、光源の波長に反比例し、対物レンズの開口数の3乗および光記録媒体の基板厚さに比例する。従って、光記録媒体の基板厚さが同じ場合、光源の波長が短く対物レンズの開口数が高いほど記録再生特性に対する光記録媒体の傾きのマージンは狭くなる。

【0004】よって、記録密度を高めるために光源の波長を短く対物レンズの開口数を高くした光学式情報記録再生装置においては、記録再生特性に対する光記録媒体の傾きのマージンを確保するために、光記録媒体の基板厚さを薄くしている。

【0005】容量650MBのCD（コンパクトディスク）規格において、45、ダイスクの波長は780nm、対物レンズの開口数は0.45、ダイスクの基板厚さは1.2mmである。容量4.7GBのDVD（デジタルバーサタイルディスク）規格においては光源の波長は650nm、対物レンズの開口数は0.6、ダイスクの基板厚さは0.6mmである。

【0006】通常の光ヘッド装置は、対物レンズがある基板厚さのダイスクに対して表面収差を打ち消すように設計されているため、別の基板厚さのダイスクに対して記録や再生を行う場合、表面収差が残留し、正しく記録や再生を行うことができない。そこで、DVD規格のダイスクとCD規格のダイスクのいずれに対しても記録や再生を行うことができる互換の機能を有する光ヘッド装置が提案されている。

【0007】DVD規格のダイスクとCD規格のダイスクとの両方に対して記録や再生を行うことができる従来の光ヘッド装置の第一の例として、特開平10-334504号公報に記載された光ヘッド装置がある。図24にこの光ヘッド装置の構成を示す。

【0008】図24において、光学系1fおよび光学系1gは、半導体レーザーと、ダイスクからの反射光を受光する光検出器を備えている。光学系1f内の半導体レーザーの波長は650nm、光学系1g内の半導体レーザーの波長は780nmである。干渉フィルタ2cは、波長650nmの光を透過させ、波長780nmの光を反射させる働きをする。

【0009】光学系1f内の半導体レーザーからの出射光は、干渉フィルタ2c、波長選択フィルタ3cを透過し、平行光として対物レンズ4bに入射し、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイスク5b上に集光される。ダイスク5bからの反射光は、対物レンズ4b、波長選択フィルタ3c、干渉フィルタ2cを逆向きに透過し、光学系1f内の光検出器で受光される。

【0010】また、光学系1g内の半導体レーザーからの

出射光は、干渉フィルタ2cで反射され、波長選択フィルタ3cを透過し、平行光として対物レンズ4bに入射し、基板厚さ1.2mmのCD規格のダイスク5c上に集光される。ダイスク5cからの反射光は、干渉フィルタ4b、波長選択フィルタ3cを逆向きに透過し、干渉フィルタ2cで反射され、光学系1g内の光検出器で受光される。対物レンズ4bは、対物レンズ4bに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に生じる表面収差を打ち消す表面収差を有する。

【0011】図25(a)は、波長選択フィルタ3cの平面図、図25(b)は、波長選択フィルタ3cの断面図である。波長選択フィルタ3cは、ガラス基板8c上に同心円状の位相シフトパタン9bおよび誘電体多層膜7fが形成された構成である。図中に点線で示す対物レンズ4bの有効径を2φとしたとき、位相シフトパタン9bはこれより小さい直径2φの円形の領域内のみ形成されている。

【0012】位相シフトパタン9bの断面は、図のような4レベルの階段状である。位相シフトパタン9bの各段の高さは、各段におけるλ/2nのある部分とない部分を通る光の位相差が波長650nmに対して2π(0と等価)となるように設定されている。このとき、この位相差は、波長780nmに対しては1.67π(−0.3πと等価)となる。

【0013】従って、位相シフトパタン9bは、波長650nmの光に対しては位相分布を変化させず、波長780nmの光に対しては位相分布を変化させる。波長選択フィルタ3cを用いない場合、対物レンズ4bに平行光として入射した波長780nmの光が厚さ1.2mmの基板を透過する際には表面収差が残留する。これに対し、位相シフトパタン9bは、波長780nmの光に対する位相分布の変化が残留する表面収差を低減するように設計されている。

【0014】一方、誘電体多層膜7fは、直径φの円形の領域外にのみ形成されている。誘電体多層膜7fは、波長650nmの光を全て透過させ、波長780nmの光を全て反射させる働きをする。これと共に、波長650nmに対して、直径φの円形の領域内を通る光と領域外を通る光との位相差を2πの整数倍に調整する働きをする。すなわち、波長選択フィルタ3cにおいて、波長650nmの光は全て透過し、波長780nmの光は直径φの円形の領域内では全て透過し、直径2φの円形の領域外では全て反射される。従って、対物レンズ4bの焦点距離をfとすると、波長650nm、780nmの光に対する実効的な開口数はそれぞれd/f、e/f、e/fと与えられる。例えばd/f=0.6、e/f=0.45に設定される。

【0015】DVD規格のダイスクとCD規格のダイスクとの両方に対して記録や再生を行うことができる従来

の光へッド装置の第二の例として、特開平9-274730号公報に記載された光へッド装置がある。図26にこの光へッド装置の構成を示す。

【0016】モジュール27aおよびモジュール27bは、半導体レーザと、ダイスクからの反射光を受光する光検出器を備えている。モジュール27a内の半導体レーザの波長は650nm、モジュール27b内の半導体レーザの波長は780nmである。干渉フィルタ2cは、波長650nmの光を透過させ、波長780nmの光を反射させる働きをする。

【0017】モジュール27a内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2c、コリメタレンズ10d、開口制御素子21cを透過し、平行光として対物レンズ4bに入射し、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイスク5b上に集光される。ダイスク5bからの反射光は、対物レンズ4b、開口制御素子21c、コリメタレンズ10d、干渉フィルタ2cを逆向きに透過し、モジュール27a内の光検出器で受光される。

【0018】また、モジュール27b内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2cで反射され、コリメタレンズ10d、開口制御素子21cを透過し、収散光として対物レンズ4bに入射し、基板厚さ1.2mmのCD規格のダイスク5c上に集光される。ダイスク5cからの反射光は、対物レンズ4b、開口制御素子21c、コリメタレンズ10dを逆向きに透過し、干渉フィルタ2cで反射され、モジュール27b内の光検出器で受光される。

【0019】対物レンズ4bは、対物レンズ4bに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。対物レンズ4bに平行光として入射した波長780nmの光が厚さ1.2mmの基板を透過する際には球面収差が残留するが、対物レンズ4bに発散光として波長780nmの光を入射させると、対物レンズ4bの倍率収差に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に働く。

【0020】図27(a)は、開口制御素子21c平面図、図27(b)は、開口制御素子21cの断面図である。開口制御素子21cは、ガラス基板8c上に誘電体多層膜7gおよび位相補償膜28が形成された構成である。図中に点線で示す対物レンズ4bの有効径を2dとしたとき、誘電体多層膜7gは、これより小さい直径2eの円形の領域外のみ形成されている。誘電体多層膜7gは、波長650nmの光を全て透過させ、波長780nmの光を全て反射させる働きをする。

【0021】すなわち、開口制御素子21cにおいて、波長650nmの光は、全て透過し、波長780nmの光は、直径2eの円形の領域内では全て透過し、直径2eの円形の領域外では全て反射される。従って、対物レンズ4bの焦点距離をfとすると、波長650nm、

780nmの光に対する実効的な開口数は、それぞれd/fb、e/fbで与えられる。例えば、d/fb=0.6、e/fb=0.45に設定される。

【0022】一方、位相補償膜28は、直径2eの円形の領域内のみ形成されている。位相補償膜28は、波長650nmに対し、直径2eの円形の領域内を通る光と領域外を通る光との位相差を2πの整数倍に調整する働きをする。

【0023】

【発明が解決しようとする課題】近年、記録密度をさらに高めるために光頭の高さをさらに短く対物レンズの開口数をさらに高くし、光記録媒体の基板厚さをさらに薄くした次世代規格が提案されている。例えば、文獻「インナーショナル・シンポジウム・オン・オプティカル・メモリー2000、テラニカルダイジェスト、24頁～25頁」には、光源の波長を405nm、対物レンズの開口数を0.7、ダイスクの基板厚さを0.12mmとした容量17GBの次世代規格が提案されている。この場合、次世代規格のダイスクと従来のDVD規格のダイスクやCD規格のダイスクとのいずれに対しても記録や再生を行うことができる互換の機能を有する光へッド装置が望まれる。

【0024】第一の例として、図24に示す従来の光へッド装置における波長選択フィルタを、光源の波長405nm、対物レンズの開口数0.7、ダイスクの基板厚さ0.1mmの次世代規格と、従来のDVD規格との互換の方法として適用する場合を考える。基板厚さ0.1mmの次世代規格のダイスクに対しては、波長405nmの半導体レーザを用い、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイスクに対しては波長650nmの半導体レーザを用いて記録や再生を行う。対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した波長405nmの光が厚さ0.1mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。

【0025】波長選択フィルタにおける位相フィルタバタンの断面は、5レベルの階段状である。位相フィルタバタンの各段の高さは、各段におけるバタンのある部分とない部分を通る光の位相差が波長405nmに対して2π(0と等価)となるように設定されている。このとき、この位相差は、波長650nmに対しては1.25π(-0.75πと等価)となる。

【0026】従って、位相フィルタバタンは、波長405nmの光に対しては位相分布を変化させず、波長650nmの光に対しては位相分布を変化させる。波長選択フィルタを用いない場合、対物レンズに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。位相フィルタバタンは、波長650nmの光に対する位相分布の変化が残留する球面収差を低減するように設計されている。図28に位相フィルタバタンの設計結果を示す。左側の列は、

対物レンズの焦点距離で規格化した対物レンズへの入射光の高さである。右側の列は、対応する位相フィルタバタンの段数である。

【0027】一方、誘電体多層膜は、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光を全て反射させる働きをする。これと共に、波長405nmに対し、円形の領域内を通る光と領域外を通る光との位相差を2πの整数倍に調整する働きをする。すなわち、波長選択フィルタにおいて、波長405nmの光は全て透過し、波長650nmの光は円形の領域内では全て透過し、円形の領域外では全て反射される。波長405nm、650nmの光に対する実効的な開口数はそれぞれ例えば0.7、0.6に設定される。

【0028】図29に、波長650nmの光に対する波面収差の横断断面が最小になる最良像面の位置における波面収差の計算結果を示す。図29(a)は、波長選択フィルタを用いない場合である。図29(b)は、波長選択フィルタを用いた場合である。図中の横軸は波面収差、縦軸は対物レンズの焦点距離で規格化した対物レンズへの入射光の高さである。波面収差の横断断面は、波長選択フィルタを用いることにより0.054λに低減される。この値は、レイシヤルの規範として知られている波面収差の横断断面の許容値である0.07λを下回っている。

【0029】しかしながら、図28に示すように、位相フィルタバタンを構成する同心円状の領域の数が19と多いため、各領域の幅が狭くなる。対物レンズの焦点距離は約7.7μmになる。通常、断面が円形レベルの階段状の素子は、複数のフォトリソクを用いてフォトリソグラフィの手法により作製するが、フォトリソクのみでは2～3μmの段差が存在する。従って、上記のような各領域の幅が狭い位相フィルタバタンを有する波長選択フィルタを所望の精度で作製することは極めて困難である。

【0030】第二の例として、図26に示す従来の光へッド装置における対物レンズの倍率収差を、光源の波長405nm、対物レンズの開口数0.7、ダイスクの基板厚さ0.1mmの次世代規格と従来のDVD規格との互換の方法として適用する場合を考える。基板厚さ0.1mmの次世代規格のダイスクに対しては波長405nmの半導体レーザを用い、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイスクに対しては波長650nmの半導体レーザを用いて記録や再生を行う。対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した波長405nmの光が厚さ0.1mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。

【0031】波長405nmの光は、対物レンズに平行光として入射するため、波長405nmの光に対する対物レンズの倍率は0である。一方、対物レンズに平行光

として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。対物レンズに発散光として波長650nmの光を入射させると、対物レンズの倍率収差に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に働く。波長650nmの光に対する対物レンズの倍率は0.076に設定される。

【0032】開口制御素子における誘電体多層膜は、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光を全て反射させる働きをする。すなわち、開口制御素子において、波長405nmの光は全て透過し、波長650nmの光は円形の領域内では全て透過し、円形の領域外では全て反射される。波長405nm、650nmの光に対する実効的な開口数は、それぞれ例えば0.7、0.6に設定される。一方、位相補償膜は、波長405nmに対し、円形の領域内を通る光と領域外を通る光との位相差を2πの整数倍に調整する働きをする。

【0033】図30に、波長650nmの光に対する波面収差の横断断面が最小になる最良像面の位置における波面収差の計算結果を示す。図中の横軸は波面収差、縦軸は対物レンズの焦点距離で規格化した対物レンズへの入射光の高さである。波面収差の横断断面は、対物レンズの倍率収差を用いることにより0.095λに低減される。しかしながら、この値は、レイシヤルの規範として知られている波面収差の横断断面の許容値である0.07λを上回っている。

【0034】図24に示す従来の光へッド装置における波長選択フィルタと、図26に示す従来の光へッド装置における対物レンズの倍率収差とを組み合わせて、次世代規格と、従来のDVD規格との互換の方法として適用する場合も考えられる。

【0035】しかしながら、波長選択フィルタにおける位相フィルタバタンは、波長650nmの光に対する位相分布の変化が、対物レンズに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に残留する球面収差を低減するように設計されている。従って、対物レンズに発散光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に残留する球面収差は、波長選択フィルタを用いることにより低減されず、逆に大きくなってしまふ。

【0036】このように、光源の波長が短く対物レンズの開口数が高くなると、図24に示す従来の光へッド装置における波長選択フィルタや図26に示す従来の光へッド装置における対物レンズの倍率収差という互換の方法が適用できなくなるという課題がある。

【0037】本発明は、基板厚さが異なる複数種類の光記録媒体に対して記録や再生を行うための従来の光へッド装置における上記に述べた課題を解決し、記録密度をさらに高めるために光源の波長をさらに短く、対物レンズの開口数をさらに高くし、光記録媒体の基板厚さをさ

らに準じた次世代規格の光記録媒体と、従来のDVD規格の光記録媒体やCD規格の光記録媒体とのいずれに對しても記録や再生を行うことができる互換の機能を有する光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置を提供することを目的とする。

【0038】

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するために、請求項1記載の発明は、第一の波長の光を射出する第一の光源と、第二の波長の光を射出する第二の光源と、光検出器と、波長選択フィルタと、対物レンズと、を有し、第一の光源からの射出光を波長選択フィルタおよび対物レンズを介して第一の基板厚さの第一の光記録媒体に導き、第二の光源からの射出光を波長選択フィルタおよび対物レンズを介して第二の基板厚さの第二の光記録媒体に導くと共に、第一および第二の光記録媒体からの反射光を対物レンズおよび波長選択フィルタを介して光検出器に導く光学系を形成し、第一の波長の光を用いて第一の光記録媒体に対して記録や再生を行い、第二の波長の光を用いて第二の光記録媒体に対して記録や再生を行う光ヘッド装置において、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率と、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率とが異なり、波長選択フィルタは、対応する対物レンズの倍率における第一の波長の光または第二の波長の光に対して残留する表面収差を低減するように位相分布を変化させることを特徴としている。

【0039】請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、第一の波長は、第二の波長に比べて短いことを特徴としている。

【0040】請求項3記載の発明は、請求項1または2記載の発明において、第一の基板厚さは、第二の基板厚さに比べて薄いことを特徴としている。

【0041】請求項4記載の発明は、請求項1～3のいずれか1項に記載の発明において、対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した第一の波長の光が第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる表面収差を打ち消す表面収差を有することを特徴としている。

【0042】請求項5記載の発明は、請求項1～4のいずれか1項に記載の発明において、第一の光源からの射出光は、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率が略0となるように略平行光として対物レンズに入射し、第二の光源からの射出光は、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率が第一の所定の値となるように発散光として対物レンズに入射することを特徴としている。

【0043】請求項6記載の発明は、請求項1～5のいずれか1項に記載の発明において、波長選択フィルタは、同心円状の位相フイルタバテンと、第一および第二の誘電体多層膜と、を有することを特徴としている。

【0044】請求項7記載の発明は、請求項6記載の発明において、位相フイルタバテンは、第一の波長の光に対して位相分布を殆んど変化させず、第二の波長の光に

対して位相分布を変化させることを特徴としている。

【0045】請求項8記載の発明は、請求項6または7記載の発明において、位相フイルタバテンは、第二の波長の光に対する位相分布の変化が対物レンズの第一の所定の値の倍率における表面収差を低減するように設計されていることを特徴としている。

【0046】請求項9記載の発明は、請求項6～8のいずれか1項に記載の発明において、位相フイルタバテンは、対物レンズの有効径より小さい第一の直径の円形の領域内にのみ形成されていることを特徴としている。

【0047】請求項10記載の発明は、請求項6～9のいずれか1項に記載の発明において、位相フイルタバテンの断面は、マルチレベルの階段状であることを特徴としている。

【0048】請求項11記載の発明は、請求項10記載の発明において、位相フイルタバテンの各段の高さは、各段におけるバテンのある部分と、ない部分とを通る光の位相差が、第一の波長に対して略 $2\pi$ となるように設定されていることを特徴としている。

【0049】請求項12記載の発明は、請求項6記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の直径の円形の領域内にのみ形成されており、第二の誘電体多層膜は、第一の直径の円形の領域外にのみ形成されていることを特徴としている。

【0050】請求項13記載の発明は、請求項6または12記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の波長の光、第二の波長の光を残りと全て透過させ、第二の誘電体多層膜は、第一の波長の光を残りと全て透過させ、第二の波長の光を残りと全て反射させることを特徴としている。

【0051】請求項14記載の発明は、請求項6、12、13のいずれか1項に記載の発明において、第一の波長に対し、第一の誘電体多層膜を透過する光と、第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴としている。

【0052】請求項15記載の発明は、請求項6、12～14のいずれか1項に記載の発明において、第一および第二の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に残留した構成であることを特徴としている。

【0053】請求項16記載の発明は、請求項6、12～15のいずれか1項に記載の発明において、第一の誘電体多層膜における各層の厚さ、第二の誘電体多層膜における各層の厚さとは異なることを特徴としている。

【0054】請求項17記載の発明は、請求項6記載の発明において、位相フイルタバテンは、第一のガラス基板上に形成されており、第一および第二の誘電体多層膜は、第二のガラス基板上に形成されていることを特徴としている。

【0055】請求項18記載の発明は、請求項17記載

の発明において、第一のガラス基板の位相フイルタバテンが形成されていない面と、第二のガラス基板の第一および第二の誘電体多層膜が形成されていない面とが接着剤により貼り合わされていることを特徴としている。

【0056】請求項19記載の発明は、請求項6記載の発明において、位相フイルタバテンは、ガラスまたはプラスチックの成形により基板と一体で形成されていることを特徴としている。

【0057】請求項20記載の発明は、請求項6記載の発明において、位相フイルタバテンまたは第一および第二の誘電体多層膜が対物レンズ上に形成されていることを特徴としている。

【0058】請求項21記載の発明は、請求項1記載の発明において、第三の波長の光を射出する第三の光源をさらに有し、第三の光源からの射出光を波長選択フィルタおよび対物レンズを介して第三の基板厚さの第三の光記録媒体に導くと共に、第三の光記録媒体からの反射光を対物レンズおよび波長選択フィルタを介して光検出器に導く光学系をさらに形成し、第三の波長の光を用いて第三の光記録媒体に対して記録や再生を行い、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率と、第三の波長の光に対する対物レンズの倍率とが異なることを特徴としている。

【0059】請求項22記載の発明は、請求項21記載の発明において、第一の波長は、第二の波長に比べて短く、第二の波長は、第三の波長に比べて短いことを特徴としている。

【0060】請求項23記載の発明は、請求項21または22記載の発明において、第一の基板厚さは、第二の基板厚さに比べて薄く、第二の基板厚さは、第三の基板厚さに比べて薄いことを特徴としている。

【0061】請求項24記載の発明は、請求項21～23のいずれか1項に記載の発明において、対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した第一の波長の光が第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる表面収差を打ち消す表面収差を有することを特徴としている。

【0062】請求項25記載の発明は、請求項21～24のいずれか1項に記載の発明において、第一の光源からの射出光は、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率が略0となるように略平行光として対物レンズに入射し、第二の光源からの射出光は、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率が第一の所定の値となるように発散光として対物レンズに入射することを特徴としている。

【0063】請求項26記載の発明は、請求項21～25のいずれか1項に記載の発明において、波長選択フィルタは、同心円状の位相フイルタバテンと第一、第二および第三の誘電体多層膜を有することを特徴としてい

る。

【0064】請求項27記載の発明は、請求項26記載の発明において、位相フイルタバテンは、第一の波長の光に対して位相分布を殆んど変化させず、第二および第三の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴としている。

【0065】請求項28記載の発明は、請求項26または27記載の発明において、位相フイルタバテンは、第二の波長の光に対する位相分布の変化が対物レンズの第一の所定の倍率における表面収差を低減するように設計されていることを特徴としている。

【0066】請求項29記載の発明は、請求項26～28のいずれか1項に記載の発明において、位相フイルタバテンは、対物レンズの有効径より小さい第一の直径の円形の領域内にのみ形成されていることを特徴としている。

【0067】請求項30記載の発明は、請求項26～29のいずれか1項に記載の発明において、位相フイルタバテンの断面は、マルチレベルの階段状であることを特徴としている。

【0068】請求項31記載の発明は、請求項30記載の発明において、位相フイルタバテンの各段の高さは、各段におけるバテンのある部分と、ない部分とを通る光の位相差が第一の波長に対して略 $2\pi$ となるように設定されていることを特徴としている。

【0069】請求項32記載の発明は、請求項26記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の直径より小さい第二の直径の円形の領域内にのみ形成されており、第二の誘電体多層膜は、第二の直径の円形の領域外かつ第一の直径の円形の領域内にのみ形成されており、第一の誘電体多層膜は、第一の直径の領域外にのみ形成されていることを特徴としている。

【0070】請求項33記載の発明は、請求項26または32記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の波長の光、第二の波長の光、第三の波長の光を残りと全て透過させ、第二の誘電体多層膜は、第一の波長の光を残りと全て透過させ、第三の波長の光を残りと全て透過させ、第三の波長の光を残りと全て透過させ、第二の波長の光、第三の波長の光を残りと全て反射させることを特徴としている。

【0071】請求項34記載の発明は、請求項26、32、33のいずれか1項に記載の発明において、第一の波長に対し、第一の誘電体多層膜を透過する光と、第二の誘電体多層膜を透過する光と、第三の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $2\pi$ の整数倍に調整されており、第二の波長に対し、第一の誘電体多層膜を透過する光と第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $2\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴としてい



【0072】請求項35記載の発明は、請求項26、32～34のいずれか1項に記載の発明において、第一、第二および第三の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴としている。

【0073】請求項36記載の発明は、請求項26、32～35のいずれか1項に記載の発明において、第一の誘電体多層膜における各層の厚さおよび屈折率と、第二の誘電体多層膜における各層の厚さおよび屈折率とが異なり、第二の誘電体多層膜における各層の厚さと、第三の誘電体多層膜における各層の厚さとが異なることを特徴としている。

【0074】請求項37記載の発明は、請求項26記載の発明において、位相フイルタパタンは、第一のガラス基板上に形成されており、第一、第二および第三の誘電体多層膜は、第二のガラス基板上に形成されていることを特徴としている。

【0075】請求項38記載の発明は、請求項37記載の発明において、第一のガラス基板の位相フイルタパタンが形成されていない面と、第二のガラス基板の第一、第二および第三の誘電体多層膜が形成されていない面とが接合部により貼り合わされていることを特徴としている。

【0076】請求項39記載の発明は、請求項26記載の発明において、位相フイルタパタンは、ガラスまたはプラスチックの成形により基板と一体で形成されていることを特徴としている。

【0077】請求項40記載の発明は、請求項26記載の発明において、位相フイルタパタンまたは第一、第二および第三の誘電体多層膜が対物レンズ上に形成されていることを特徴としている。

【0078】請求項41記載の発明は、第一の波長の光を射出する第一の光源と、第二の波長の光を射出する第二の光源と、光検出器と、開口制御素子と、対物レンズと、を有し、第一の光源からの射出光を開口制御素子および対物レンズを介して第一の基板厚さの第一の光記録媒体に書き、第二の光源からの射出光を開口制御素子および対物レンズを介して第二の基板厚さの第二の光記録媒体に書くと共に、第一および第二の光記録媒体からの反射光を対物レンズおよび開口制御素子を介して光検出器に導く光学系を形成し、第一の波長の光を用いて第一の光記録媒体に対して記録や再生を行い、第二の波長の光を用いて第二の光記録媒体に対して記録や再生を行う光への装置において、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率と、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率とが異なりと共に、第一の光源または第二の光源と開口制御素子との間に第一の球面収差補正素子をさらに有し、第一の球面収差補正素子は、対応する対物レンズの倍率における第一の波長の光または第二の波長の光に対して残留する球面収差を補正するように位相分布を改変

させることを特徴としている。

【0079】請求項42記載の発明は、請求項41記載の発明において、第一の波長は、第二の波長に比べて短いことを特徴としている。

【0080】請求項43記載の発明は、請求項41または42記載の発明において、第一の基板厚さは、第二の基板厚さに比べて薄いことを特徴としている。

【0081】請求項44記載の発明は、請求項41～43のいずれか1項に記載の発明において、対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した第一の波長の光が第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有することを特徴としている。

【0082】請求項45記載の発明は、請求項41～44のいずれか1項に記載の発明において、第一の光源からの射出光は、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率が略0となるように略平行光として対物レンズに入射し、第二の光源からの射出光は、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率が第一の所定の値となるように発散光として対物レンズに入射することを特徴としている。

【0083】請求項46記載の発明は、請求項41～45のいずれか1項に記載の発明において、開口制御素子は、第一および第二の誘電体多層膜を有することを特徴としている。

【0084】請求項47記載の発明は、請求項46記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、対物レンズの有効径より小さい第一の直径の円形の領域外にのみ形成されており、第二の誘電体多層膜は、第一の直径の円形の領域外にのみ形成されていることを特徴としている。

【0085】請求項48記載の発明は、請求項46または47記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の波長の光、第二の波長の光を残りと全て透過させ、第二の誘電体多層膜は、第一の波長の光を残りと全て透過させ、第二の波長の光を残りと全て反射させることを特徴としている。

【0086】請求項49記載の発明は、請求項46～48のいずれか1項に記載の発明において、第二の波長に対する、第一の誘電体多層膜を透過する光と、第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $2\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴としている。

【0087】請求項50記載の発明は、請求項46～49のいずれか1項に記載の発明において、第一および第二の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴としている。

【0088】請求項51記載の発明は、請求項46記載の発明において、第一および第二の誘電体多層膜は、ガラス基板上に形成されていることを特徴としている。

【0089】請求項52記載の発明は、請求項46記載の発明において、第一および第二の誘電体多層膜は、対物レンズ上に形成されていることを特徴としている。

【0090】請求項53記載の発明は、請求項45記載

の発明において、第一の球面収差補正素子は、第二の光源と開口制御素子との間に設けられており、第二の波長の光に対して位相分布を改変させることを特徴としている。

【0091】請求項54記載の発明は、請求項53記載の発明において、第一の球面収差補正素子は、第二の波長の光に対する位相分布の変化が対物レンズの第一の所定の値の倍率における球面収差を補正するように設計されていることを特徴としている。

【0092】請求項55記載の発明は、請求項53または54記載の発明において、第一の球面収差補正素子の一方の面は、平面であり、他方の面は、非平面であることを特徴としている。

【0093】請求項56記載の発明は、請求項53～55のいずれか1項に記載の発明において、第一の球面収差補正素子は、第一のレンズと一体化されていることを特徴としている。

【0094】請求項57記載の発明は、請求項41記載の発明において、対物レンズを第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、対物レンズと第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴としている。

【0095】請求項58記載の発明は、請求項41記載の発明において、第一および第二の光源と開口制御素子との間に第一および第二のリレーレンズをさらに有することを特徴としている。

【0096】請求項59記載の発明は、請求項58記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を光軸方向に移動させることで、第一の光記録媒体の基板厚すれに起因する球面収差を補正することを特徴としている。

【0097】請求項60記載の発明は、請求項58または59記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けるまたは移動させることで、対物レンズと第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴としている。

【0098】請求項61記載の発明は、請求項60記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方は、正交条件を満たさないように設計されることを特徴としている。

【0099】請求項62記載の発明は、請求項41記載の発明において、第三の波長の光を射出する第三の光源とをさらに有し、第三の光源からの射出光を開口制御素子および対物レンズを介して第三の基板厚さの第三の光記録媒体に書くと共に、第三の光記録媒体からの反射光を対物レンズおよび開口制御素子を介して光検出器に導く光学系をさらに形成し、第三の波長の光を用いて第三の光記録媒体に対して記録や再生を行い、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率と第三の波長の光に対する対

物レンズの倍率とが異なりと共に、第一の光源または第三の光源と開口制御素子との間に第二の球面収差補正素子の光路を有し、第二の球面収差補正素子は、対応する対物レンズの倍率における第一の波長の光または第三の波長の光に対して残留する球面収差を補正するように位相分布を改変させることを特徴としている。

【0100】請求項63記載の発明は、請求項62記載の発明において、第一の波長は、第二の波長に比べて短く、第二の波長は、第三の波長に比べて短いことを特徴としている。

【0101】請求項64記載の発明は、請求項62または63記載の発明において、第一の基板厚さは、第二の基板厚さに比べて薄く、第二の基板厚さは、第三の基板厚さに比べて薄いことを特徴としている。

【0102】請求項65記載の発明は、請求項62～64のいずれか1項に記載の発明において、対物レンズは、対物レンズに平行光として入射した第一の波長の光が第一の基板厚さの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有することを特徴としている。

【0103】請求項66記載の発明は、請求項62～65のいずれか1項に記載の発明において、第一の光源からの射出光は、第一の波長の光に対する対物レンズの倍率が略0となるように略平行光として対物レンズに入射し、第二の光源からの射出光は、第二の波長の光に対する対物レンズの倍率が第一の所定の値となるように発散光として対物レンズに入射することを特徴としている。

【0104】請求項67記載の発明は、請求項62～66のいずれか1項に記載の発明において、開口制御素子は、第一、第二および第三の誘電体多層膜を有することを特徴としている。

【0105】請求項68記載の発明は、請求項67記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、対物レンズの有効径より小さい第一の直径より小さい第二の直径の円形の領域外にのみ形成されており、第二の誘電体多層膜は、第二の直径の円形の領域外かつ第一の直径の円形の領域内にのみ形成されており、第三の誘電体多層膜は、第一の直径の円形の領域外にのみ形成されていることを特徴としている。

【0106】請求項69記載の発明は、請求項67または68記載の発明において、第一の誘電体多層膜は、第一の波長の光、第二の波長の光、第三の波長の光を残りと全て透過させ、第二の誘電体多層膜は、第一の波長の光、第二の波長の光を残りと全て透過させ、第三の波長の光を残りと全て反射させ、第三の誘電体多層膜は、第一の波長の光を残りと全て透過させ、第二の波長の光、第三の波長の光を残りと全て反射させることを特徴としている。



【0107】請求項70記載の発明は、請求項67～69のいずれか1項に記載の発明において、第一の波長に対し、第一の誘電体多層膜を透過する光と第二の誘電体多層膜を透過する光と第三の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $2\pi$ の整数倍に調整されており、第二の波長に対し、第一の誘電体多層膜を透過する光と第二の誘電体多層膜を透過する光との位相差は、略 $2\pi$ の整数倍に調整されていることを特徴としている。

【0108】請求項71記載の発明は、請求項67～70のいずれか1項に記載の発明において、第一、第二および第三の誘電体多層膜は、いずれも高屈折率層と低屈折率層とを交互に積層した構成であることを特徴としている。

【0109】請求項72記載の発明は、請求項67記載の発明において、第一、第二および第三の誘電体多層膜は、ガラス基板上に形成されていることを特徴としている。

【0110】請求項73記載の発明は、請求項67記載の発明において、第一、第二および第三の誘電体多層膜は、対物レンズ上に形成されていることを特徴としている。

【0111】請求項74記載の発明は、請求項66記載の発明において、第一の球面収差補正素子は、第二の光軸と開口制御素子との間に設けられており、第二の波長の光に対して位相分布を変化させ、第二の球面収差補正素子は、第三の光軸と開口制御素子との間に設けられており、第三の波長の光に対して位相分布を変化させることを特徴としている。

【0112】請求項75記載の発明は、請求項74記載の発明において、第一の球面収差補正素子は、第二の波長の光に対する位相分布の変化が対物レンズの第一の所定の位の倍率における球面収差を補正するように設計されており、第二の球面収差補正素子は、第三の波長の光に対する位相分布の変化が対物レンズの第二の所定の位の倍率における球面収差を補正するように設計されていることを特徴としている。

【0113】請求項76記載の発明は、請求項74または75記載の発明において、第一および第二の球面収差補正素子の一方の面は、平面であり、他方の面は、非球面であることを特徴としている。

【0114】請求項77記載の発明は、請求項74～76のいずれか1項に記載の発明において、第一の球面収差補正素子は、第一のレンズと一体化されており、第二の球面収差補正素子は、第二のレンズと一体化されていることを特徴としている。

【0115】請求項78記載の発明は、請求項62記載の発明において、対物レンズを第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けることで、対物レンズと第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正し、対物レンズを第三の光記録媒体のラジアル方向に傾けるこ

とで、対物レンズと第二の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴としている。

【0116】請求項79記載の発明は、請求項62記載の発明において、第一、第二および第三の光軸と開口制御素子との間に第一および第二のリレーレンズをさらに有することを特徴としている。

【0117】請求項80記載の発明は、請求項79記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を光軸方向に移動させることで、第一の光記録媒体の基板厚すれに起因する球面収差を補正することを特徴としている。

【0118】請求項81記載の発明は、請求項79または80記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方を第二の光記録媒体のラジアル方向に傾けるかまたは移動させることで、対物レンズと第一の球面収差補正素子との中心ずれに起因するコマ収差を補正することを特徴としている。

【0119】請求項82記載の発明は、請求項81記載の発明において、第一および第二のリレーレンズのどちらか一方は、正弦条件を満たさないように設計されることを特徴としている。

【0120】請求項83記載の発明は、請求項1～20、41～61記載の光ヘッド装置と、光記録媒体への記録信号に基づいて光軸への入力信号を生成すると共に光検出器からの出力信号に基づいて光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、入力信号の伝送経路を切り換える切換回路と、光記録媒体の種類に応じて切換回路の動作を制御する制御回路と、を有することを特徴としている。

【0121】請求項84記載の発明は、請求項83記載の発明において、記録再生回路は、第一の光記録媒体への記録信号に基づいて第一の光軸への第一の入力信号を生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第一の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路と、第二の光記録媒体への記録信号に基づいて第二の光軸への第二の入力信号を生成すると共に光検出器からの出力信号に基づいて第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、から構成され、切換回路は、第一の記録再生回路から第一の光軸への第一の入力信号の伝送経路、第二の記録再生回路から第二の光軸への第二の入力信号の伝送経路を切り換え、制御回路は、第一の光記録媒体が挿入された場合は第一の入力信号が第一の記録再生回路から第一の光軸へ伝達され、第二の光記録媒体が挿入された場合は第二の入力信号が第二の記録再生回路から第二の光軸へ伝達されるよ

うに切換回路の動作を制御することを特徴としている。

【0122】請求項85記載の発明は、請求項83記載の発明において、記録再生回路は、第一および第二の光記録媒体への記録信号に基づいて第一および第二の光軸への第一および第二の入力信号をそれぞれ生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第一および第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路から構成され、切換回路は、記録再生回路から第一および第二の光軸への第一および第二の入力信号の伝送経路を切り換え、制御回路は、第一の光記録媒体が挿入された場合は第一の入力信号が記録再生回路から第一の光軸へ伝達され、第二の光記録媒体が挿入された場合は第二の入力信号が記録再生回路から第二の光軸へ伝達されるように切換回路の動作を制御することを特徴としている。

【0123】請求項86記載の発明は、請求項21～40、62～82記載の光ヘッド装置と、光記録媒体への記録信号に基づいて光軸への入力信号を生成すると共に光検出器からの出力信号に基づいて光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、入力信号の伝送経路を切り換える切換回路と、光記録媒体の種類に応じて切換回路の動作を制御する制御回路と、を有することを特徴としている。

【0124】請求項87記載の発明は、請求項86記載の発明において、記録再生回路は、第一の光記録媒体への記録信号に基づいて第一の光軸への第一の入力信号を生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第一の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路と、第二の光記録媒体への記録信号に基づいて第二の光軸への第二の入力信号を生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第二の光記録媒体からの再生信号を生成する第二の記録再生回路と、第三の光記録媒体への記録信号に基づいて第三の光軸への第三の入力信号を生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第三の光記録媒体からの再生信号を生成する第三の記録再生回路と、から構成され、切換回路は、第一の記録再生回路から第一の光軸への第二の入力信号の伝送経路、第二の記録再生回路から第二の光軸への第三の入力信号の伝送経路、第三の記録再生回路から第三の光軸への第三の入力信号の伝送経路を切り換え、制御回路は、第一の光記録媒体が挿入された場合は第一の入力信号が第一の記録再生回路から第一の光軸へ伝達され、第二の光記録媒体が挿入された場合は第二の入力信号が第二の記録再生回路から第二の光軸へ伝達され、第三の光記録媒体が挿入された場合は第三の入力信号が第三の記録再生回路から第三の光軸へ伝達されるように切換回路の動作を制御することを特徴としている。

【0125】請求項88記載の発明は、請求項86記載の発明において、記録再生回路は、第一、第二および第三の光記録媒体への記録信号に基づいて第一、第二および

び第三の光軸への第一、第二および第三の入力信号をそれぞれ生成すると共に、光検出器からの出力信号に基づいて第一、第二および第三の光記録媒体からの再生信号を生成する第一の記録再生回路から構成され、切換回路は、記録再生回路から第一、第二および第三の光軸への第一、第二および第三の入力信号の伝送経路を切り換え、制御回路は、第一の光記録媒体が挿入された場合は第一の入力信号が記録再生回路から第一の光軸へ伝達され、第二の光記録媒体が挿入された場合は第二の光軸へ伝達され、第三の光記録媒体が挿入された場合は第三の入力信号が記録再生回路から第三の光軸へ伝達されるように切換回路の動作を制御することを特徴としている。

【0126】本発明の光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置においては、第一の波長の光または第二の波長の光に対し、対物レンズの倍率変化を用いることにより残留する球面収差が低減され、波長選択フィラックを用いることにより対応する対物レンズの倍率におけるこの低減後の球面収差がさらに低減される。波長選択フィラックのみを用いて残留する球面収差を低減する場合、波長選択フィラックで低減すべき球面収差が大きいため、波長選択フィラックにおける位相フィラックバンプを構成する同心円状の傾斜の数が多く各傾斜の幅が狭くなり、波長選択フィラックを所望の精度で作製することは困難である。【0127】しかしながら、対物レンズの倍率変化を用いて残留する球面収差を低減し、波長選択フィラックを用いてこの低減後の球面収差をさらに低減する合、波長選択フィラックで低減すべき球面収差が小さいため、波長選択フィラックにおける位相フィラックバンプを構成する同心円状の傾斜の数が少なく各傾斜の幅が広くなり、波長選択フィラックを所望の精度で作製することは容易である。また、対物レンズの倍率変化のみを用いて残留する球面収差を低減する場合、低減後の球面収差は許容値を上回る。しかしながら、対物レンズの倍率変化を用いて残留する球面収差を低減し、波長選択フィラックを用いてこの低減後の球面収差をさらに低減する場合、さらなる低減後の球面収差は許容値を下回る。

【0128】従って、本発明によれば、記録密度をさらに高めるために光軸の波長をさらに短く対物レンズの開口数をさらに高くし、光記録媒体の基板厚さをさらに薄くした次世代規格の光記録媒体と従来のDVD規格の光記録媒体やCD規格の光記録媒体のいずれに対しても記録や再生を行うことができる互換の機能を有する光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置を実現できる。

【0129】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照しながら詳細に説明する。

【0130】(光ヘッド装置の第一の実施の形態) 図1に本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態を示す。光学系1および光学系1bは、半導体レーザーと、ダイナ

クからの反射光を受光する光検出器を備えている。光学系1a内の半導体レーザの波長は405nm、光学系1b内の半導体レーザの波長は650nmである。

[0131] 干渉フィルタ2aは、波長405nmの光を透過させ、波長650nmの光を反射させる構造とする。光学系1a内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2a、および波長選択フィルタ3aを通過し、平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.1mmの次世代規格のディスプレイ5a上に集光される。ディスプレイ5aからの反射光は、対物レンズ4a、波長選択フィルタ3a、および干渉フィルタ2aを逆向きに透過し、光学系1a内の光検出器で受光される。

[0132] また、光学系1b内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2aで反射され、波長選択フィルタ3aを通過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.6mmのDVD規格のディスプレイ5b上に集光される。ディスプレイ5bからの反射光は、対物レンズ4a、波長選択フィルタ3aを逆向きに透過し、干渉フィルタ2aで反射され、光学系1b内の光検出器で受光される。

[0133] 対物レンズ4aは、対物レンズ4aに平行光として入射した波長405nmの光が厚さ0.1mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消し球面収差を有する。波長405nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため、波長405nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は0である。

[0134] これに対し、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。対物レンズ4aに発散光として波長650nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に働く。波長650nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は、0.076に設定される。

[0135] ここで、物点から対物レンズ4aの所定の高さrに向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_0$ 、対物レンズ4aの所定の高さrから焦点に向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_1$ とすると、対物レンズ4aの倍率は、 $\tan \theta_0 / \tan \theta_1$ で与えられる。

[0136] 物点から対物レンズ4aの物体側主点までの距離を1.0、対物レンズ4aの像側主点から像点までの距離を1.1とすると、 $\tan \theta_0 = r / 1.0$ 、 $\tan \theta_1 = r / 1.1$ となる。波長405nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため $\theta_0 = 0$ 、 $1.0 = \infty$ であり、対物レンズ4aの倍率は0となる。波長650nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するため $\theta_0 \neq 0$ 、1.0は有限である。このときの1.0の値すなわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.076となるように定められる。

[0137] 図2(a)は、波長選択フィルタ3aの一方の面から見た平面図である。図2(b)は、波長選択フィルタ3aの他方の面から見た平面図である。図2(c)は、波長選択フィルタ3aの断面図である。波長選択フィルタ3aには、ガラス基板8a上に同心円状の位相フイルムパターン6aが形成されている。また、ガラス基板8b上に誘電体多層膜7a、7bが形成されている。波長選択フィルタ3aは、ガラス基板8aの位相フイルムパターン6aが形成されている面と、ガラス基板8bの誘電体多層膜7a、7bが形成されている面とが接合層により貼り合わされた構成である。

[0138] 図中に点線で示す対物レンズ4aの有効径を2aとしたとき、位相フイルムパターン6aは、これより小さい直径2bの円形の領域内にのみ形成されている。位相フイルムパターン6aの断面は、図2(c)のようないくつかの階段状である。位相フイルムパターン6aの各段の高さは、各段におけるパツクのある部分とない部分とを通る光の位相差が波長405nmに対して2 $\pi$ (0と等価)となるように設定されている。このとき、この位相差は、波長650nmに対しては1.25 $\pi$ (-0.75 $\pi$ と等価)となる。

[0139] 従って、位相フイルムパターン6aは、波長405nmの光に対しては位相分布を変化させず、波長650nmの光に対しては位相分布を変化させる。波長選択フィルタ3aを用いない場合、対物レンズ4aの倍率を0.076に設定することにより、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に残留する球面収差が低減される。位相フイルムパターン6aは、波長650nmの光に対する位相分布の変化が対物レンズ4aの倍率0.076におけるこの低減後の球面収差をさらに低減するように設計されている。

[0140] 一方、誘電体多層膜7aは、直径2bの円形の領域内のみ形成されており、誘電体多層膜7bは、直径2bの円形の領域外のみ形成されている。誘電体多層膜7aは、波長405nmの光、波長650nmの光を全て透過させる働きをし、誘電体多層膜7bは、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光を全て反射させる働きをする。

[0141] また、波長405nmに対し、誘電体多層膜7aを透過する光と誘電体多層膜7bを透過する光との位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。すなわち、波長選択フィルタ3aにおいて、波長405nmの光は全て透過し、波長650nmの光は直径2bの円形の領域内では全て透過し、直径2bの円形の領域外では全て反射される。従って、対物レンズ4aの焦点距離をf<sub>a</sub>とすると、波長405nm、650nmの光に対する実効的な開口数はそれぞれa/f<sub>a</sub>、b/f<sub>a</sub>で与えられる。例えばa/f<sub>a</sub>=0.7、b/f<sub>a</sub>=0.6に設定される。

[0142] 図3(a)に光学系1aの構成を示す。波長405nmの半導体レーザ9aからの出射光は、コリメータレンズ10aで平行光化される。平行光化された出射光は、偏光ビームスプリッタ11にP偏光として入射してほぼ100%が透過し、1/4波長板12を透過して直線偏光から円偏光に変換されてディスプレイ5aに向かう。

[0143] ディスプレイ5aからの反射光は、1/4波長板12を透過して円偏光から直線と偏光方向が直交した直線偏光に変換される。変換された反射光は、偏光ビームスプリッタ11にS偏光として入射してほぼ100%が反射され、円筒レンズ13a、レンズ14aを通過して光検出器15aで受光される。光検出器15aは、円筒レンズ13a、レンズ14aの2つの焦点の中間に設置されている。

[0144] 図3(b)に光検出器15aの構成を示す。ディスプレイ5aからの反射光は、4分割された受光部17a〜17d上に光スポット16aを形成する。受光部17a〜17dからの出力をそれぞれV17a〜V17dで表わすと、フォーカス調整信号は、公知の非点収差法により(V17a+V17d)-(V17b+V17c)の演算から得られる。トラッキング調整信号は、公知のフツェンブル法により(V17a+V17b)-(V17c+V17d)の演算から得られる。ディスプレイ5aからのRF信号は、V17a+V17b+V17c+V17dの演算から得られる。

[0145] 図4(a)に光学系1bの構成を示す。波長650nmの半導体レーザ9bからの出射光は、コリメータレンズ10bで平行光化され、ハーフミラー18aを約50%が透過し、円筒レンズ19aを通過して平行光から発散光に変換されてディスプレイ5bに向かう。

[0146] ディスプレイ5bからの反射光は、円筒レンズ19aを通過して収束光から平行光に変換され、ハーフミラー18aで約50%が反射され、円筒レンズ13b、レンズ14bを通過して光検出器15bで受光される。光検出器15bは、円筒レンズ13b、レンズ14bの2つの焦点の中間に設置されている。

[0147] 図4(b)に光検出器15bの構成を示す。ディスプレイ5bからの反射光は、4分割された受光部17e〜17h上に光スポット16bを形成する。受光部17e〜17hからの出力をそれぞれV17e〜V17hで表わすと、フォーカス調整信号は、公知の非点収差法により(V17e+V17h)-(V17f+V17g)の演算から得られる。トラッキング調整信号は、公知の位相差法によりV17e+V17h、V17f+V17gの位相差から得られる。ディスプレイ5bからのRF信号は、V17e+V17f+V17g+V17hの演算から得られる。

[0148] 図5に波長選択フィルタ3aにおける位相フイルムパターン6aの設計結果を示す。左側の列は、対

物レンズ4aの焦点距離で規格化した対物レンズ4aへの入射光の高さである。右側の列は、対応する位相フイルムパターン6aの段数である。

[0149] 図6に、波長650nmの光に対する波面収差の算出結果が最小になる最良像面の位置における波面収差の計算結果を示す。図6(a)は、対物レンズ4aの倍率変化を用いて波長選択フィルタ3aを用いない場合である。図6(b)は、対物レンズ4aの倍率変化を用いて波長選択フィルタ3aを用いた場合である。図中の横軸は波面収差、縦軸は対物レンズ4aの焦点距離で規格化した対物レンズ4aへの入射光の高さである。

[0150] 波面収差の算出結果は、対物レンズ4aの倍率変化を用いてさらに波長選択フィルタ3aを用いることにより0.047 $\lambda$ に低減される。この値は、ウェリヤの規格として知られている波面収差の算出結果の許容値である0.07 $\lambda$ を下回っている。また、図5に示すように、位相フイルムパターン6aを構成する同心円状の領域の数が5と少ないため収差の値が小さくなる。対物レンズ4aの焦点距離を例えば2.57mmとすると、最も外側の領域の幅は、約59.1 $\mu$ mになる。従って、上記のような収差の値が低い位相フイルムパターン6aを有する波長選択フィルタ3aを所望の精度で作製することは極めて容易である。

[0151] 波長選択フィルタ3aにおける誘電体多層膜7a、7bは、いずれも例えば二酸化チタンを材質とする高屈折率層と、例えば二酸化シリコンを材質とする低屈折率層とを交互に積層した構成である。図7(a)に誘電体多層膜7a、7bに対する透過率の波長依存性の設計結果、図7(b)に誘電体多層膜7a、7bに対する透過光の位相の波長依存性の設計結果を示す。

[0152] 図中の点線、一点鎖線はそれぞれ誘電体多層膜7a、7bに対する設計結果である。図7(a)より、誘電体多層膜7aは、波長405nmの光、波長650nmの光を全て透過させ、誘電体多層膜7bは、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光を全て反射させることとなる。

[0153] また、図7(b)より、波長405nmに対し、誘電体多層膜7a、7bの透過光の位相が一致していることから、透過光の位相差が2 $\pi$ の整数倍に調整されていることがわかる。誘電体多層膜の各層の厚さを厚 $d$ とすると、図7(a)に示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に右側にシフトする。

[0154] また、各層の厚さを薄くすると、図7(a)に示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に左側にシフトする。従って、誘電体多層膜7aに関しては波長405nm、650nmにおける透過率がほぼ100%となる範囲内で各層の厚さを調整させる。誘電体多層膜7

b)に関しては波長405 nmにおける透過率がほぼ100%、波長650 nmにおける透過率がほぼ0%となる範囲内で各層の厚さを調整させる。波長405 nmにおける誘電体多層膜7a、7bの透過光の位相が一致するように調整する。

【0155】これらにより、上記の設計が実現できる。

波長405 nmにおいては一つの誘電体多層膜の透過光の位相を基準にして残り一つの誘電体多層膜の透過光の位相を調整すれば良いので、誘電体多層膜の各層の厚さという一つの自由度があればこの調整が可能である。

【0156】(光ヘッド装置の第二の実施形態) 図8に本発明の光ヘッド装置の第二の実施形態を示す。光学系1a、光学系1bおよび光学系1cは、半導体レーザと、デイスクからの反射光を受光する光検出器を備えている。光学系1a内の半導体レーザの波長は405 nm、光学系1b内の半導体レーザの波長は650 nm、光学系1c内の半導体レーザの波長は780 nmである。

【0157】干渉フィルタ2aは、波長405 nmの光を透過させ、波長650 nmの光を反射させる働きをする。また、干渉フィルタ2bは、波長405 nm、650 nmの光を透過させ、波長780 nmの光を反射させる働きをする。光学系1a内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2a、干渉フィルタ2b、および波長選択フィルタ3bを透過し、平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.1 mmの次世代規格のデイスク5a上に集光される。

【0158】デイスク5aからの反射光は、対物レンズ4a、波長選択フィルタ3b、干渉フィルタ2b、および干渉フィルタ2aを逆向きに通過し、光学系1a内の光検出器で受光される。

【0159】また、光学系1b内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2aで反射され、干渉フィルタ2b、波長選択フィルタ3bを通過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.6 mmのDVD規格のデイスク5b上に集光される。デイスク5bからの反射光は、対物レンズ4a、波長選択フィルタ3b、および干渉フィルタ2bを逆向きに通過し、干渉フィルタ2aで反射され、光学系1b内の光検出器で受光される。

【0160】さらに、光学系1c内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2bで反射され、波長選択フィルタ3bを通過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ1.2 mmのCD規格のデイスク5c上に集光される。デイスク5cからの反射光は、対物レンズ4a、波長選択フィルタ3bを逆向きに通過し、干渉フィルタ2bで反射され、光学系1c内の光検出器で受光される。

【0161】対物レンズ4aは、対物レンズ4aに平行光として入射した波長405 nmの光が厚さ0.1 mm

の基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。

【0162】波長405 nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため、波長405 nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は0である。これに対し、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650 nmの光が厚さ0.6 mmの基板を透過する際には球面収差が残る。対物レンズ4aに発散光として波長650 nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に偏く、波長650 nmの光に対する対物レンズ4aの倍率0.076に設定される。

【0163】また、対物レンズ4aに平行光として入射した波長780 nmの光が厚さ1.2 mmの基板を透過する際には球面収差が残る。対物レンズ4aに発散光として波長780 nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に偏く、波長780 nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は0.096に設定される。

【0164】ここで、物点から対物レンズ4aの所定の高さrに向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_0$ 、対物レンズ4aの所定の高さrから像点に向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_1$ とすると、対物レンズ4aの倍率は、 $\tan \theta_0 / \tan \theta_1$ で与えられる。

【0165】物点から対物レンズ4aの物体側主点までの距離を $l_0$ 、対物レンズ4aの像側主点から像点までの距離を $l_1$ とすると、 $\tan \theta_0 = r / l_0$ 、 $\tan \theta_1 = r / l_1$ となる。波長405 nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため $\theta_0 = 0$ 、 $l_0 = \infty$ であり、対物レンズ4aの倍率は0となる。

【0166】波長650 nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するため $\theta_0 \neq 0$ 、 $l_0$ は有限である。このときの $l_0$ の値となわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.076となるように定められる。波長780 nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するため $\theta_0 \neq 0$ 、 $l_0$ は有限である。このときの $l_0$ の値となわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.096となるように定められる。

【0167】図9 (a) は、波長選択フィルタ3bの一方の面から見た平面図である。図9 (b) は、波長選択フィルタ3bの他方の面から見た平面図である。図9 (c) は、波長選択フィルタ3bの断面図である。波長選択フィルタ3bには、ガラス基板8a上に同心円状の位相フィルタパターン6aが形成されている。また、ガラス基板8b上に誘電体多層膜7c、7d、7eが形成されている。波長選択フィルタ3bは、ガラス基板8aの位相フィルタパターン6aが形成されていない面と、ガラス基板8bの誘電体多層膜7c、7d、7eが形成され

ていない面とが接着剤により貼り合わされた構成である。

【0168】図中に点線で示す対物レンズ4aの有効径を2aとしたとき、位相フィルタパターン6aは、これより小さい直径2bの円形の領域内にのみ形成されている。位相フィルタパターン6aの断面は、図9 (c) のような4レベルの階段状である。位相フィルタパターン6aの各段の高さは、各段におけるパターンのある部分とない部分とを通る光の位相差が波長405 nmに対して2 $\pi$  (0と等価) となるように設定されている。このとき、この位相差は、波長650 nm、780 nmに対してはそれぞれ1.25 $\pi$  (−0.75 $\pi$ と等価)、1.04 $\pi$  (−0.96 $\pi$ と等価) となる。

【0169】従って、位相フィルタパターン6aは、波長405 nmの光に対しては位相分布を変化させず、波長650 nm、780 nmの光に対しては位相分布を変化させる。波長選択フィルタ3bを用いない場合、対物レンズ4aの倍率は0.076に設定することにより、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650 nmの光が厚さ0.6 mmの基板を透過する際に残留する球面収差が低減される。位相フィルタパターン6aは、波長650 nmの光に対する位相分布の変化が対物レンズ4aの倍率0.076におけるこの低減後の球面収差をさらに低減するように設計されている。

【0170】一方、誘電体多層膜7cは、直径2bよりさらに小さい直径2cの円形の領域内にのみ形成されている。誘電体多層膜7dは、直径2cの円形の領域外かつ直径2bの円形の領域内にのみ形成されている。誘電体多層膜7eは、直径2bの円形の領域外にのみ形成されている。誘電体多層膜7cは、波長405 nmの光、波長650 nmの光、波長780 nmの光を全て透過させる働きをする。誘電体多層膜7dは、波長405 nmの光、波長650 nmの光を全て透過させ、波長780 nmの光を全て反射させる働きをする。誘電体多層膜7eは、波長405 nmの光を全て透過させ、波長650 nmの光、波長780 nmの光を全て反射させる働きをする。

【0171】また、波長405 nmに対し、誘電体多層膜7cを透過する光と誘電体多層膜7dを透過する光と誘電体多層膜7eを透過する光の位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。波長650 nmに対し、誘電体多層膜7cを透過する光と誘電体多層膜7dを透過する光の位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。波長780 nmの光は全て透過し、直径2cの円形の領域外では全て反射される。波長780 nmの光は、直径2cの円形の領域内では全て透過し、直径2cの円形の領域外では全て反射される。

【0172】従って、対物レンズ4aの焦点距離をf a

とすると、波長405 nm、650 nm、780 nmの光に対する有効的な開口数はそれぞれ $a/f_a$ 、 $b/f_b$ 、 $c/f_c$ で与えられる。例えば $a/f_a = 0.7$ 、 $b/f_b = 0.6$ 、 $c/f_c = 0.45$ に設定される。

【0173】光学系1aの構成は、図3 (a) に示通りである。光学系1aに備えられた光検出器15aの構成は、図3 (b) に示通りである。また、光学系1bに備えられた光検出器15bの構成は、図4 (b) に示通りである。

【0174】図10 (a) に光学系1cの構成を示す。波長780 nmの半導体レーザ9cからの出射光は、回折光学素子20により0次光、±1次回折光の3つの光に分割される。これらの光は、コリメータレンズ10cで平行光化され、ハーフミラー18bを約50%が通過し、回折光19bを透過して平行光から発散光に変換されてデイスク5cに向かう。デイスク5cからの3つの反射光は、回折光19bを透過して収束光から平行光に変換され、ハーフミラー18bで約50%が反射され、円筒レンズ13c、レンズ14cを透過して光検出器15cで受光される。光検出器15cは、円筒レンズ13c、レンズ14cの2つの焦点の中間に設置されている。

【0175】図10 (b) に光検出器15cの構成を示す。デイスク5cからの3つの反射光のうち回折光学素子20からの0次光は、4分割された受光部171〜171上に光スポット16cを形成する。回折光学素子20からの±1次回折光は、受光部17m上に光スポット16dを形成する。回折光学素子20からの−1次回折光は受光部17n上に光スポット16eを形成する。

【0176】受光部171〜17nからの出力をそれぞれV171〜V17nで表わすと、フォーカス調整信号は、公知の非点収差出しにより(V171+V171)−(V171+V171)の演算から得られる。トランク調整信号は、公知の3ピッチ法によりV17m−V17nの演算から得られる。デイスク5cからのRF信号は、V171+V171+V171+V171の演算から得られる。

【0177】波長選択フィルタ3bにおける位相フィルタパターン6aの設計結果は、図5に示通りである。また、波長650 nmの光に対する波面収差の標準偏差が最小になる最良像面の位置における波面収差の計算結果は、図6に示通りである。

【0178】図11に、波長780 nmの光に対する波面収差の標準偏差が最小になる最良像面の位置における波面収差の計算結果を示す。図11 (a) は、対物レンズ4aの倍率変化を用いて波長選択フィルタ3bを用いない場合である。図11 (b) は、対物レンズ4aの倍率変化を用いてさらに波長選択フィルタ3bを用いた場合である。図中の傾斜は波面収差、縦軸は対物レンズ4

aの焦点距離で規格化した対物レンズ4aへの入射光の高さである。

[01179] 波面収差の導算値は、対物レンズ4aの序変化を用いてさらに波長選択フィルタ3bを用いることにより0.021に低減される。この値は、レシヤルの規格として知られている波面収差の導算値の許容値である0.072を下回っている。また、図5に示すように、位相フィルタバタン6aを構成する同心円状の領域の数が5と少ないため各領域の幅が広くなる。対物レンズ4aの焦点距離を例えば2.57mmとすると、最も外側の領域の幅は約59.1μmになる。従って、上記のような各領域の幅が広い位相フィルタバタン6aを有する波長選択フィルタ3bを所望の精度で作製することは極めて容易である。

[01180] 波長選択フィルタ3bにおける誘電体多層膜7c、7d、7eは、いずれも例えば二酸化チタンを材質とする高屈折率層と、例えば二酸化シリコンを材質とする低屈折率層とを交互に積層した構成である。図7(a)に誘電体多層膜7c、7d、7eに対する透過率の波長依存性の設計結果、図7(b)に誘電体多層膜7c、7d、7eに対する透過光の位相の波長依存性の設計結果を示す。図中の実線、点線、一点鎖線は、それぞれ誘電体多層膜7c、7d、7eに対する設計結果である。

[01181] 図7(a)より、誘電体多層膜7cは、波長405nmの光、波長650nmの光、波長780nmの光を全て透過させる。誘電体多層膜7dは、波長405nmの光、波長650nmの光を全て透過させ、波長780nmの光を全て反射させる。誘電体多層膜7eは、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光、波長780nmの光を全て反射させることがわかる。

[01182] また、図7(b)より、波長405nmに對し、誘電体多層膜7c、7d、7eの透過光の位相が一致していることから、透過光の位相差が2πの整数倍に調整されていることがわかる。また、波長650nmに對し、誘電体多層膜7c、7dの透過光の位相が一致していることから、透過光の位相差が2πの整数倍に調整されていることがわかる。

[01183] 誘電体多層膜の各層の厚さを厚くすると、図7(a)に示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に右側にシフトする。各層の厚さを得くすると、図7(a)に示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に左側にシフトする。

[01184] また、誘電体多層膜の層数を増やすと、図7(a)に示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に傾きが急になる。これに對し、層数を減らすと、図7(a)に

示す透過率の波長依存性の曲線、図7(b)に示す透過光の位相の波長依存性の曲線は、共に傾きが緩やかになる。

[01185] 従って、誘電体多層膜7cに関しては、波長405nm、650nm、780nmにおける透過率がほぼ100%となる範囲内で各層の厚さおよび層数を変化させる。誘電体多層膜7dに関しては、波長405nm、650nmにおける透過率がほぼ100%、波長780nmにおける透過率がほぼ0%となる範囲内で各層の厚さおよび層数を変化させる。誘電体多層膜7eに関しては、波長405nmにおける透過率がほぼ100%、波長650nm、780nmにおける透過率がほぼ0%となる範囲内で各層の厚さおよび層数を変化させる。波長405nmにおける誘電体多層膜7c、7d、7eの透過光の位相が一致し、波長650nmにおける誘電体多層膜7c、7dの透過光の位相が一致するように調整する。

[01186] これらの条件を満足することにより、上記の設計が実現できる。波長405nmにおいては一つの誘電体多層膜の透過光の位相を基準にして残り二つの誘電体多層膜の透過光の位相を調整すれば良い。従って、誘電体多層膜の各層の厚さおよび層数という二つの自由度があればこの調整は可能である。また、波長650nmにおいては一つの誘電体多層膜の透過光の位相を基準にして残り二つの誘電体多層膜の透過光の位相を調整すれば良い。従って、誘電体多層膜の各層の厚さという一つの自由度があればこの調整は可能である。

[01187] 図1、図8に示す実施の形態においては、波長選択フィルタ3a、3bは、対物レンズ4aと共にフタチェエータによりフタカシジノ方向、トラッキン方向に駆動される。対物レンズ4aのみがフタカシジノ方向によりフタカシジノ方向、トラッキン方向に駆動される場合、波長選択フィルタ3a、3bにおける位相フィルタバタン6aの中心と対物レンズ4aの中心がフタカシジノ方向、トラッキン方向にずれる。よって、対物レンズ4aに発散光として入射し位相フィルタバタン6aで位相分布の変化を受ける光に収差が生じることになる。しかしながら、波長選択フィルタ3a、3bが対物レンズ4aと共にフタカシジノ方向によりフタカシジノ方向、トラッキン方向に駆動される場合、このような収差は生じない。

[01188] 図1、図8に示す実施の形態においては、波長選択フィルタ3a、3bの法線は、対物レンズ4aの光軸に對し僅かに傾いている。波長選択フィルタ3a、3bの法線が対物レンズ4aの光軸に對し平行な場合、波長選択フィルタ3a、3bで反射された透光が光学系1a、1b、1cに偏えられた光線出射5a、15b、15cに入射し、フタカシジノ信号、トラッキン信号にオプセプトが生じる。しかしながら、波長選択フィルタ3a、3bの法線が対物レンズ4aの光軸

に對し僅かに傾いている場合、このようなオプセプトは生じない。

[01189] 図2に示す波長選択フィルタ3a、図9に示す波長選択フィルタ3bは、ガラス基板8a上に位相フィルタバタン6aが形成され、ガラス基板8b上に誘電体多層膜7a、7b、7c、7d、7eが形成された構成である。これに對し、位相フィルタバタンがガラスまたはガラスチップの成形により基板と一体で形成された構成も可能である。また、位相フィルタバタンまたは誘電体多層膜が対物レンズ上に形成された構成も可能である。

[01190] (光ヘッド装置の第三の実施の形態) 図12に本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態を示す。光学系1aおよび光学系1dは、半導体レーザーと、ダイスからの反射光を受光する光検出器とを備えている。光学系1a内の半導体レーザーの波長は405nm、光学系1d内の半導体レーザーの波長は650nmである。干渉フィルタ2aは、波長405nmの光を透過させ、波長650nmの光を反射させる働きをする。

[01191] 光学系1a内の半導体レーザーからの出射光は、干渉フィルタ2a、開口制御素子21aを通過し、平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.1mmの収次世代規格のダイス5a上に集光される。ダイス5aからの反射光は、対物レンズ4a、開口制御素子21a、干渉フィルタ2aを逆向きに透過し、光学系1a内の光検出器で受光される。

[01192] また、光学系1d内の半導体レーザーからの出射光は、干渉フィルタ2aで反射され、開口制御素子21aを通過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイス5b上に集光される。ダイス5bからの反射光は、対物レンズ4a、開口制御素子21aを逆向きに透過し、干渉フィルタ2aで反射され、光学系1d内の光検出器で受光して入射した波長405nmの光が厚さ0.1mmの基板を透過する際に生じる表面収差を打ち消す表面収差を有する。

[01193] 波長405nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため、波長405nmの光に對する対物レンズ4aの倍率は0である。これに對し、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には表面収差が残る。対物レンズ4aに発散光として波長650nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな表面収差が生じ、これが残留する表面収差を低減する方向に働く。

[01194] 波長650nmの光に對する対物レンズ4aの倍率は、0.076に設定される。ここで、物点から対物レンズ4aの所定の高さrに向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角をθo、対物レンズ4aの

所定の高さrから像点に向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角をθiとすると、対物レンズ4aの倍率は、 $\tan \theta o / \tan \theta i$ で与えられる。物点から対物レンズ4aの物体側主点までの距離をl<sub>o</sub>、対物レンズ4aの像側主点から像点までの距離をl<sub>i</sub>とすると、 $\tan \theta o = r / l_o$ 、 $\tan \theta i = r / l_i$ となる。

[01195] 波長405nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するためθo=0、l<sub>o</sub>=∞であり、対物レンズ4aの倍率は、0となる。波長650nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するためθo≠0、l<sub>o</sub>は有限であり、このときのl<sub>o</sub>の値すなわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.076となるように定められる。

[01196] 図13(a)は、開口制御素子21aの平面図、図13(b)は、開口制御素子21aの断面図である。開口制御素子21aは、ガラス基板8b上に誘電体多層膜7a、7bが形成された構成である。図中に点線で示す対物レンズ4aの有効径を2aとしたとき、誘電体多層膜7aは、これより小さい直径2bの円形の領域内にのみ形成されている。誘電体多層膜7bは、直径2bの円形の領域外にのみ形成されている。

[01197] 誘電体多層膜7aは、波長405nmの光、波長650nmの光を全て透過させる働きをする。誘電体多層膜7bは、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光を全て反射させる働きをする。

また、波長405nmに對し、誘電体多層膜7aを透過する光と誘電体多層膜7bを透過する光との位相差は、2πの整数倍に調整されている。すなわち、開口制御素子21aにおいて、波長405nmの光は全て透過し、波長650nmの光は直径2bの円形の領域内では全て透過し、直径2bの円形の領域外では全て反射される。従って、対物レンズ4aの焦点距離をf<sub>a</sub>とすると、波長405nm、650nmの光に對する実効的な開口数はそれぞれa/f<sub>a</sub>、b/f<sub>a</sub>で与えられる。例えばa/f<sub>a</sub>=0.7、b/f<sub>a</sub>=0.6に設定される。

[01198] 光学系1aの構成は、図3(a)に示す通りであり、光学系1aに備えられた光検出器15aの構成は、図3(b)に示す通りである。

[01199] 図14に光学系1dの構成を示す。波長650nmの半導体レーザー9bからの出射光は、コリメータレンズ10bで平行光化され、ハーフミラー18aを約50%が透過し、表面収差補正素子22a、四レンズ19aを透過して平行光から発散光に交換されてダイス5bに向かう。ダイス5bから発散光に交換されてダイス519a、表面収差補正素子22aを透過して収束光から平行光に交換され、ハーフミラー18aで約50%が反射され、円筒レンズ13b、レンズ14bを透過して光検出器15bで受光される。光検出器15bは、円筒レンズ13b、レンズ14bの2つの焦點の中間に設置

されている。光学系1dに備えられた光検出器15bの構成は、図4(b)に示す通りである。

[0200] 球面収差補正素子22aの一方の面は平面、他方の面は非球面である。球面収差補正素子22aは、波長650nmの光に対して位相分布を変化させる。球面収差補正素子22aを用いない場合、対物レンズ4aの倍率を0.076に設定することにより、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に残留する球面収差が低減される。球面収差補正素子22aは、波長650nmの光に対する位相分布の変化が対物レンズ4aの倍率0.076におけるこの低減後の球面収差をほぼ完全に補正するように設計されている。なお、球面収差補正素子22aは、四レンズ19aと一体化することも可能である。

[0201] 開口制御素子21aにおける誘電体多層膜7a、7bは、いずれも例えば二酸化チタンを材質とする高屈折率層と、例えば二酸化シリコンを材質とする低屈折率層とを交互に積層した構成である。誘電体多層膜7a、7bに対する透過率の波長依存性の設計結果は、図7(a)に示す通りである。誘電体多層膜7a、7bに対する透過率の波長依存性の設計結果は、図7(b)に示す通りである。

[0202] (光ヘッド装置の第四の実施の形態) 図15に本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態を示す。光学系1a、光学系1dおよび光学系1eは、半導体レーザと、ダイスからの反射光を受光する光検出器とを備えている。光学系1a内の半導体レーザの波長は405nm、光学系1d内の半導体レーザの波長は650nm、光学系1e内の半導体レーザの波長は780nmである。干渉フィルタ2aは、波長405nmの光を透過させ、波長650nmの光を反射させる働きをする。また、干渉フィルタ2bは、波長405nm、650nmの光を透過させ、波長780nmの光を反射させる働きをする。

[0203] 光学系1e内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2a、干渉フィルタ2b、開口制御素子21bを透過し、平行光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.1mmの次世代規格のダイス5a上に集光される。ダイス5aからの反射光は、対物レンズ4a、開口制御素子21b、干渉フィルタ2b、干渉フィルタ2aを逆向きに透過し、光学系1a内の光検出器で受光される。

[0204] また、光学系1d内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2aで反射され、干渉フィルタ2b、開口制御素子21bを透過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ0.6mmのDVD規格のダイス5b上に集光される。ダイス5bからの反射光は、対物レンズ4a、開口制御素子21b、干渉フィルタ2bを逆向きに透過し、干渉フィルタ2aで反射

され、光学系1d内の光検出器で受光される。

[0205] さらに、光学系1e内の半導体レーザからの出射光は、干渉フィルタ2bで反射され、開口制御素子21bを透過し、発散光として対物レンズ4aに入射し、基板厚さ1.2mmのCD規格のダイス5c上に集光される。ダイス5cからの反射光は、対物レンズ4a、開口制御素子21bを逆向きに透過し、干渉フィルタ2bで反射され、光学系1e内の光検出器で受光される。対物レンズ4aは、対物レンズ4aに平行光として入射した波長405nmの光が厚さ0.1mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。

[0206] 波長405nmの光は、対物レンズ4aに平行光として入射するため、波長405nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は、0である。これに対し、対物レンズ4aに平行光として入射した波長650nmの光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。対物レンズ4aに集光光として波長650nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に働く。波長650nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は0.076に設定される。

[0207] また、対物レンズ4aに平行光として入射した波長780nmの光が厚さ1.2mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。対物レンズ4aに集光光として波長780nmの光を入射させると、対物レンズ4aの倍率変化に伴う新たな球面収差が生じ、これが残留する球面収差を低減する方向に働く。波長780nmの光に対する対物レンズ4aの倍率は0.096に設定される。

[0208] ここで、物点から対物レンズ4aの所定の高さrに向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_0$ 、対物レンズ4aの所定の高さrから像点に向かう近軸光線が対物レンズ4aの光軸となす角を $\theta_i$ とすると、対物レンズ4aの倍率は $\tan \theta_0 / \tan \theta_i$ と与えられる。物点から対物レンズ4aの物体側主点までの距離を $l_0$ 、対物レンズ4aの像側主点から像点までの距離を $l_i$ とすると、 $\tan \theta_0 = r / l_0$ 、 $\tan \theta_i = r / l_i$ となる。波長405nmの光は対物レンズ4aに平行光として入射するため $\theta_0 = 0$ 、 $l_0 = \infty$ であり、対物レンズ4aの倍率は、0となる。

[0209] 波長650nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するため $\theta_0 \neq 0$ 、 $l_0$ は有限であり、このときの $l_0$ の値すなわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.076となるように定められる。波長780nmの光は、対物レンズ4aに発散光として入射するため $\theta_0 \neq 0$ 、 $l_0$ は有限であり、このときの $l_0$ の値すなわち物点の位置は、対物レンズ4aの倍率が0.096となるように定められる。

[0210] 図16(a)は、開口制御素子21bの平

面図である。図16(b)は、開口制御素子21bの断面図である。図16(b)は、ガラス基板8b上に誘電体多層膜7c、7d、7eが形成された構成である。図中に点線で示す対物レンズ4aの有効径を2aとしたとき、誘電体多層膜7cは、これより小さい直径2bよりさらに小さい直径2cの円形の領域内にのみ形成されている。誘電体多層膜7dは、直径2cの円形の領域かつ直径2bの円形の領域内のみ形成されている。誘電体多層膜7eは、直径2bの円形の領域外のみ形成されている。

[0211] 誘電体多層膜7cは、波長405nmの光、波長650nmの光、波長780nmの光を全て透過させる働きをする。誘電体多層膜7dは、波長405nmの光、波長650nmの光を全て透過させ、波長780nmの光を全て反射させる働きをする。誘電体多層膜7eは、波長405nmの光を全て透過させ、波長650nmの光、波長780nmの光を全て反射させる働きをする。また、波長405nmにに対し、誘電体多層膜7cを透過する光と誘電体多層膜7dを透過する光と誘電体多層膜7eを透過する光との位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。波長650nmにに対し、誘電体多層膜7cを透過する光と誘電体多層膜7dを透過する光との位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。波長780nmにに対し、誘電体多層膜7cを透過する光と誘電体多層膜7dを透過する光との位相差は2 $\pi$ の整数倍に調整されている。

[0212] すなわち、開口制御素子21bにおいて、波長405nmの光は全て透過し、波長650nmの光は直径2bの円形の領域内では全て透過し、直径2bの円形の領域外では全て反射される。波長780nmの光は直径2cの円形の領域内では全て透過し、直径2cの円形の領域外では全て反射される。従って、対物レンズ4aの焦点距離をf<sub>a</sub>とすると、波長405nm、650nm、780nmの光に対する実効的な開口数はそれぞれ $a/f_a$ 、 $b/f_a$ 、 $c/f_a$ で与えられる。例えば $a/f_a = 0$ 、 $7b/f_a = 0$ 、 $6c/f_a = 0.45$ に設定される。

[0213] 光学系1aの構成は、図3(a)に示す通りであり、光学系1aに備えられた光検出器15aの構成は、図3(b)に示す通りである。また、光学系1dの構成は、図14に示す通りであり、光学系1dに備えられた光検出器15bの構成は、図4(b)に示す通りである。

[0214] 図17に光学系1eの構成を示す。波長780nmの半導体レーザ9cからの出射光は、回折光学素子20により0次光、±1次回折光の3つの光に分割される。これらの光は、コリメータレンズ10cで平行光化され、ハーフミラー18bを約50%が透過し、球面収差補正素子22b、四レンズ19bを透過して平行光から発散光に変換されてダイス5cに向かう。ダイス5cからの3つの反射光は、四レンズ19b、球面収差補正素子22bを透過して収束光から平行光に変換され、ハーフミラー18bで約50%が反射され、円筒

レンズ13c、レンズ14cを透過して光検出器15cで受光される。光検出器15cは、円筒レンズ13c、レンズ14cの2つの焦点の中間に設置されている。光学系1eに備えられた光検出器15cの構成は、図10(b)に示す通りである。

[0215] 球面収差補正素子22bの一方の面は平面、他方の面は非球面である。球面収差補正素子22bは、波長780nmの光に対して位相分布を変化させる。球面収差補正素子22bを用いない場合、対物レンズ4aの倍率を0.096に設定することにより、対物レンズ4aに平行光として入射した波長780nmの光が厚さ1.2mmの基板を透過する際に残留する球面収差が低減される。球面収差補正素子22bは、波長780nmの光に対する位相分布の変化が対物レンズ4aの倍率0.096におけるこの低減後の球面収差をほぼ完全に補正するように設計されている。なお、球面収差補正素子22bは四レンズ19bと一体化することも可能である。

[0216] 開口制御素子21bにおける誘電体多層膜7c、7d、7eは、いずれも例えば二酸化チタンを材質とする高屈折率層と例えば二酸化シリコンを材質とする低屈折率層とを交互に積層した構成である。誘電体多層膜7c、7d、7eに対する透過率の波長依存性の設計結果は、図7(a)に示す通りである。誘電体多層膜7c、7d、7eに対する透過率の波長依存性の設計結果は、図7(b)に示す通りである。

[0217] 図12、図15に示す実施の形態においては、対物レンズ4aがマイクロエネチによりトラッキング方向に移動すると、球面収差補正素子22a、22bの中心と対物レンズ4aの中心がトラッキング方向にずれ、そのため、球面収差補正素子22a、22bで位相分布の変化を受け、対物レンズ4aに発散光として入射する光にコマ収差が生じる。

[0218] しかしながら、このコマ収差は、対物レンズ4aを図示しないマイクロエネチによりダイス5a、5b、5cのラジアル方向に傾けることで補正することができ、対物レンズ4aをダイス5a、5b、5cのラジアル方向に傾けることでコマ収差が生じる。そこで、対物レンズ4aのラジアル方向の傾きを調整して対物レンズ4aと球面収差補正素子22a、22bの中心ずれに起因するコマ収差を相殺するコマ収差を対物レンズ4aで発生させることにより、対物レンズ4aと球面収差補正素子22a、22bの中心ずれに起因するコマ収差が補正される。

[0219] (光ヘッド装置の第五、六の実施の形態) 図18に本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態を示す。本実施の形態は、図12に示す実施の形態における干渉フィルタ2aと開口制御素子21aとの間に、リレーレンズ23a、23bが設けられた構成である。また、図19に本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態





第二の波長の光に対する対物レンズの倍率が異なると共に、波長選択フィルタは第二の波長の光に対して残留する波長成分を低減するように位相分布を変化させる。

【02411】また、本発明の光学式情報記録再生装置は、本発明の光ヘッド装置と、光源への入力信号を生成すると共に光記録媒体からの再生信号を生成する記録再生回路と、入力信号の伝送経路を切り換える切換回路と、光記録媒体の種類に応じて切換回路の動作を制御する制御回路を有する。

【02421】従って、本発明の光ヘッド装置および光学式情報記録再生装置の効果は、記録密度をさらに高めるために光源の波長をさらに短く対物レンズの開口数をさらに高くし、光記録媒体の基板厚さをさらに薄くした次世代規格の光記録媒体と、従来のDVD規格の光記録媒体やCD規格の光記録媒体とをいずれに対しても記録や再生を行うことができる互換の機能を有することである。

【02431】その理由は、第一の波長の光または第二の波長の光に対し、対物レンズの倍率変化を用いることにより残留する波長成分が低減され、波長選択フィルタを用いることにより対応する対物レンズの倍率におけるこの低減後の波長成分がさらに低減されるためである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態を示す図である。

【図2】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる波長選択フィルタを示す図であり、(a)は一方の面から見た平面図、(b)は他方の面から見た平面図、(c)は断面図である。

【図3】(a)は本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる波長405nmの光学系の構成を示す図であり、(b)は(a)に示す光学系に備えられた光検出器の構成を示す図である。

【図4】(a)は本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる波長650nmの光学系の構成を示す図であり、(b)は(a)に示す光学系に備えられた光検出器の構成を示す図である。

【図5】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる波長選択フィルタにおける位相フィルタパターンの設計結果を示す図である。

【図6】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態における波長650nmの光に対する波面収差の計算結果を示す図であり、(a)は対物レンズの倍率変化を用いて波長選択フィルタを用いない場合、(b)は対物レンズの倍率変化を用いてさらに波長選択フィルタを用いた場合の図である。

【図7】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる波長選択フィルタにおける断電体多層膜に対する、(a)は透過率の波長依存性の設計結果を示す図、

(b)は透過光の位相の波長依存性の設計結果を示す図である。

【図8】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる波長選択フィルタを示す図であり、(a)は一方の面から見た平面図、(b)は他方の面から見た平面図、(c)は断面図である。

【図9】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる波長選択フィルタを示す図であり、(a)は一方の面から見た平面図、(b)は他方の面から見た平面図、(c)は断面図である。

【図10】(a)は本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる波長780nmの光学系の構成を示す図であり、(b)は(a)に示す光学系に備えられた光検出器の構成を示す図である。

【図11】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態における波長780nmの光に対する波面収差の計算結果を示す図であり、(a)は対物レンズの倍率変化を用いて波長選択フィルタを用いない場合、(b)は対物レンズの倍率変化を用いてさらに波長選択フィルタを用いた場合の図である。

【図12】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態を示す図である。

【図13】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態に用いる開口制御素子を示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図14】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態に用いる波長650nmの光学系の構成を示す図である。

【図15】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態を示す図である。

【図16】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態に用いる開口制御素子を示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図17】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態に用いる波長780nmの光学系の構成を示す図である。

【図18】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態を示す図である。

【図19】本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態を示す図である。

【図20】本発明の光学式情報記録再生装置の第一の実施の形態を示す図である。

【図21】本発明の光学式情報記録再生装置の第二の実施の形態を示す図である。

【図22】本発明の光学式情報記録再生装置の第三の実施の形態を示す図である。

【図23】本発明の光学式情報記録再生装置の第四の実施の形態を示す図である。

【図24】従来の光ヘッド装置の第一の例の構成を示す図である。

【図25】従来の光ヘッド装置の第一の例に用いる波長選択フィルタを示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図26】従来の光ヘッド装置の第二の例の構成を示す図である。

図である。

【図27】従来の光ヘッド装置の第二の例に用いる開口制御素子を示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図28】従来の光ヘッド装置の第一の例に用いる波長選択フィルタを次世代規格と従来のDVD規格の互換の方法として適用する場合の、波長選択フィルタにおける位相フィルタパターンの設計結果を示す図である。

【図29】従来の光ヘッド装置の第一の例に用いる波長選択フィルタを次世代規格と従来のDVD規格の互換の方法として適用する場合の、波長650nmの光に対する波面収差の計算結果を示す図であり、(a)は波長選択フィルタを用いない場合、(b)は波長選択フィルタを用いた場合の図である。

【図30】従来の光ヘッド装置の第二の例に用いる対物レンズの倍率変化を次世代規格と従来のDVD規格の互換の方法として適用する場合の、波長650nmの光に対する波面収差の計算結果を示す図である。

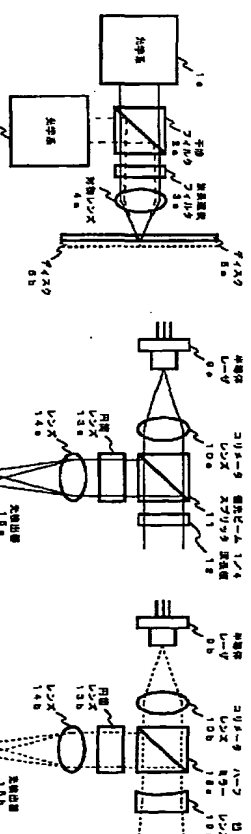
【符号の説明】

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 光学系  
2a, 2b, 2c 干渉フィルタ  
3a, 3b, 3c 波長選択フィルタ  
4a, 4b 対物レンズ  
5a, 5b, 5c デイスク  
6a, 6b 位相フィルタパターン  
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 断電体多

【図1】

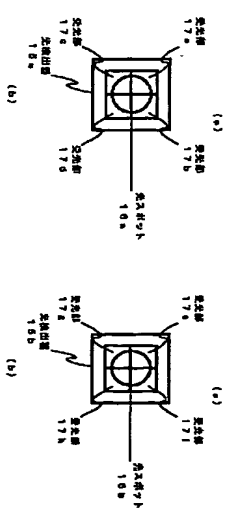
【図3】

【図4】



【図5】

入射波長λ/nm	透過率T/%
0.000-0.168	518
0.168-0.401	118
0.401-0.472	318
0.472-0.517	016
0.517-0.600	318

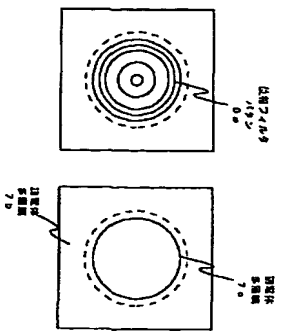


層膜

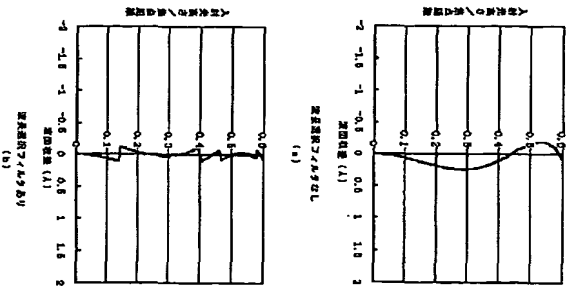
8a, 8b, 8c ガラス基板  
9a, 9b, 9c 半導体レーザー  
10a, 10b, 10c, 10d コリメータレンズ  
11 偏光ビームスプリッタ  
12 1/4波板  
13a, 13b, 13c 円筒レンズ  
14a, 14b, 14c レンズ  
15a, 15b, 15c 光検出器  
16a, 16b, 16c, 16d, 16e 光スポット  
17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17n 受光部  
18a, 18b ハーフミラー  
19a, 19b 凹レンズ  
20 回折光学素子  
21a, 21b, 21c 開口制御素子  
22a, 22b 波面収差補正素子  
23a, 23b リレーレンズ  
24a, 24b, 24c, 24d 制御回路  
25a, 25b, 25c, 25d 切換回路  
26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g 記録再生回路  
27a, 27b モジュール  
28 位相補償膜



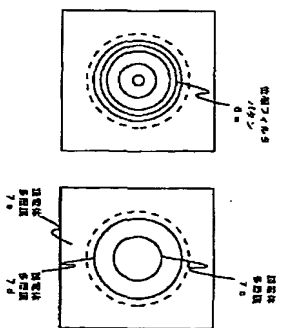
【図2】



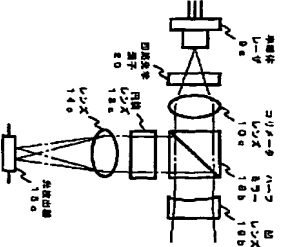
【図6】



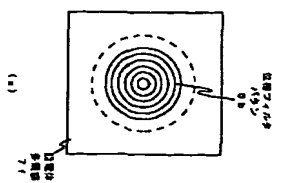
【図9】



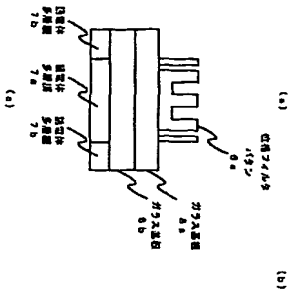
【図10】



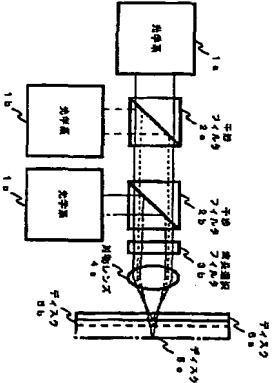
【図25】



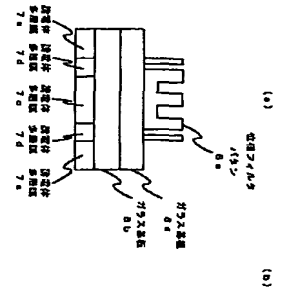
【図7】



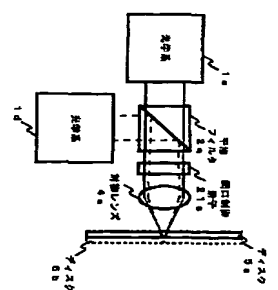
【図8】



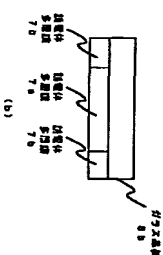
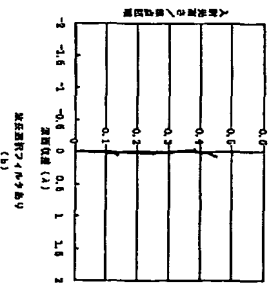
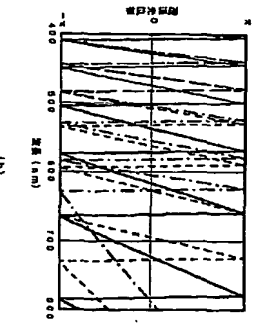
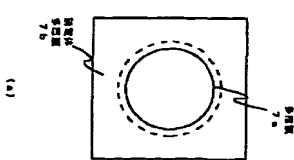
【図11】



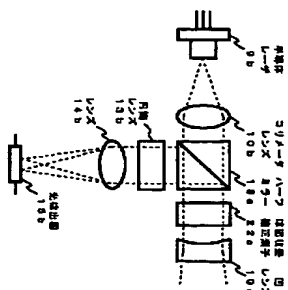
【図12】



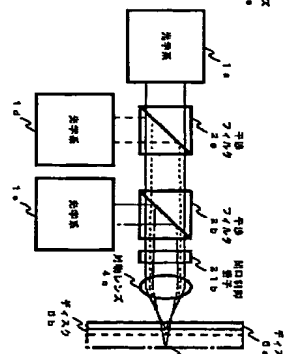
【図13】



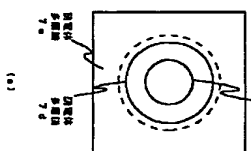
【図14】



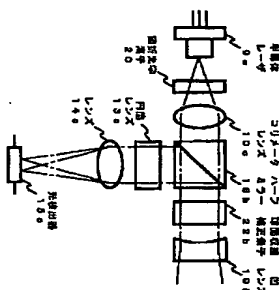
【図15】



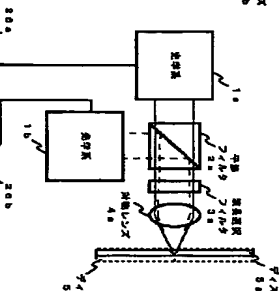
【図16】



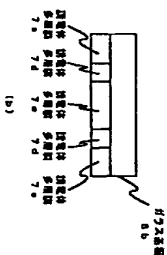
【図17】



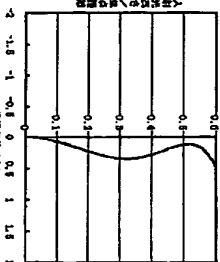
【図20】



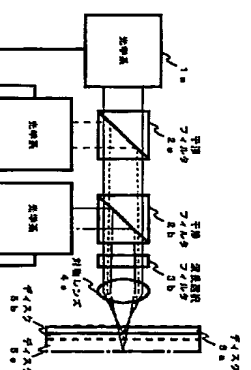
【図18】



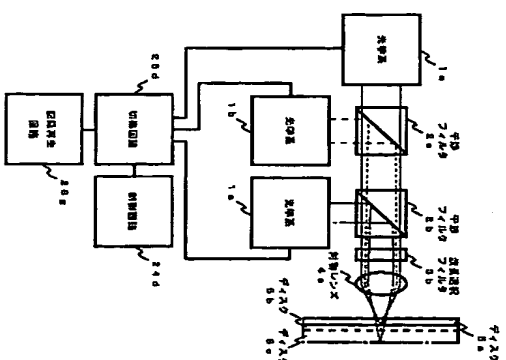
【図30】



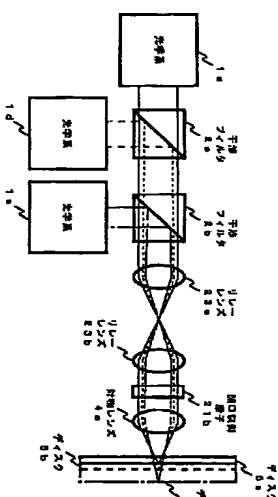
【図22】



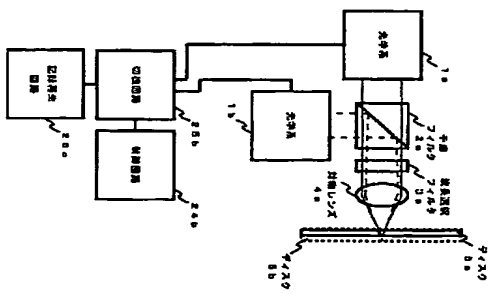
【図23】



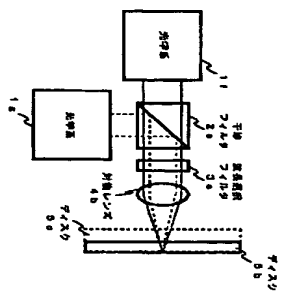
【図19】



【図21】



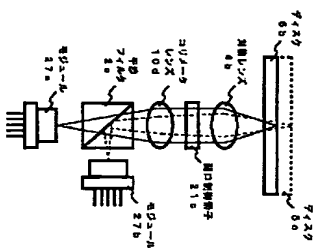
【図24】



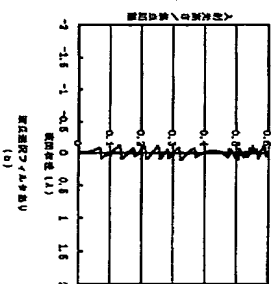
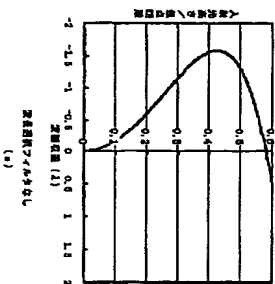
【図28】

入射波長/透過波長	透過率 (%)
0.000-0.010	100
0.010-0.020	100
0.020-0.030	100
0.030-0.040	100
0.040-0.050	100
0.050-0.060	100
0.060-0.070	100
0.070-0.080	100
0.080-0.090	100
0.090-0.100	100
0.100-0.110	100
0.110-0.120	100
0.120-0.130	100
0.130-0.140	100
0.140-0.150	100
0.150-0.160	100
0.160-0.170	100
0.170-0.180	100
0.180-0.190	100
0.190-0.200	100
0.200-0.210	100
0.210-0.220	100
0.220-0.230	100
0.230-0.240	100
0.240-0.250	100
0.250-0.260	100
0.260-0.270	100
0.270-0.280	100
0.280-0.290	100
0.290-0.300	100
0.300-0.310	100
0.310-0.320	100
0.320-0.330	100
0.330-0.340	100
0.340-0.350	100
0.350-0.360	100
0.360-0.370	100
0.370-0.380	100
0.380-0.390	100
0.390-0.400	100
0.400-0.410	100
0.410-0.420	100
0.420-0.430	100
0.430-0.440	100
0.440-0.450	100
0.450-0.460	100
0.460-0.470	100
0.470-0.480	100
0.480-0.490	100
0.490-0.500	100

【図26】



【図29】



【図27】

